



<b>(51) 国際特許分類6</b> <b>C09J 127/12</b>	<b>A1</b>	<b>(11) 国際公開番号</b> <b>WO97/21779</b>  <b>(43) 国際公開日</b> 1997年6月19日(19.06.97)
<b>(21) 国際出願番号</b> PCT/JP96/03576  <b>(22) 国際出願日</b> 1996年12月5日(05.12.96)  <b>(30) 優先権データ</b> 特願平7/320573                      1995年12月8日(08.12.95)                      JP  <b>(71) 出願人</b> (米国を除くすべての指定国について) ダイキン工業株式会社(DAIKIN INDUSTRIES, LTD.)(JP/JP) 〒530 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル Osaka, (JP)  <b>(72) 発明者</b> : および <b>(75) 発明者/出願人</b> (米国についてのみ) 荒木孝之(ARAKI, Takayuki)(JP/JP) 田中義人(TANAKA, Yoshito)(JP/JP) 久米川昌浩(KUMEGAWA, Masahiro)(JP/JP) 岡 憲俊(OKA, Noritoshi)(JP/JP) 清水哲男(SHIMIZU, Tetsuo)(JP/JP) 〒566 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社 淀川製作所内 Osaka, (JP)		<b>(74) 代理人</b> 弁理士 朝日奈宗太, 外(ASAHI, Sohta et al.) 〒540 大阪府大阪市中央区谷町二丁目2番22号 NSビル Osaka, (JP)  <b>(81) 指定国</b> CN, JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  添付公開書類 国際調査報告書
<b>(54) Title: FLUOROADHESIVE AND ADHESIVE FILM AND LAMINATE PREPARED THEREFROM</b>  <b>(54) 発明の名称</b> 含フッ素接着剤ならびにそれを用いた接着性フィルムおよび積層体  <b>(57) Abstract</b> A fluoroadhesive which maintains heat resistance, chemical resistance, weather resistance, and electrical insulating properties and can impart strong adhesiveness directly to substrates such as metal or glass. It is prepared from a hydroxylated fluoroethylenic polymer prepared by copolymerizing 0.05 to 30 % by mole of at least one monomer selected among hydroxylated fluoroethylenic monomers with 70 to 99.95 % by mole of at least one monomer selected among fluoroethylenic monomers copolymerizable with the above monomer.		

(57) 要約

耐熱性、耐薬品性、耐候性、電気絶縁性を維持し、とくに金属やガラスへの基材に対して直接、強固な接着性を与える含フッ素接着剤ならびにそれを用いてえられる接着性フィルムおよび積層体を提供する。

ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種の単量体0.05～30モル%と、該単量体と共重合可能な含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種の単量体70～99.95モル%とを共重合してえられるヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体を用いる。

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願をパンフレット第一頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

AL	アルバニア	EE	エストニア	LR	リベリア	RU	ロシア連邦
AM	アルメニア	ES	スペイン	LS	レソト	SD	スーダン
AT	オーストリア	FI	フィンランド	LT	リトアニア	SE	スウェーデン
AU	オーストラリア	FR	フランス	LU	ルクセンブルグ	SG	シンガポール
AZ	アゼルバイジャン	GB	ガボン	LV	ラトヴィア	SI	スロヴェニア
BB	バルバドス	GE	イギリス	MC	モナコ	SK	スロヴァキア共和国
BE	ベルギー	GH	グルジア	MD	モルドバ	SN	セネガル
BG	ブルガリア	GR	ギリシア	MG	マダガスカル	SZ	スワジランド
BJ	ベナン	HU	ハンガリー	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国	TD	チャド
BR	ブラジル	IE	アイルランド	ML	マリ	TG	トゴ
BY	ベラルーシ	IS	アイスランド	MN	モンゴル	TJ	タジキスタン
CA	カナダ	IT	イタリア	MR	モーリタニア	TM	トルクメニスタン
CC	中央アフリカ共和国	JP	日本	MW	マラウイ	TR	トルコ
CG	コンゴ	KE	ケニア	MX	メキシコ	TT	トリニダード・トバゴ
CH	スイス	KG	キルギスタン	NE	ニジェール	UA	ウクライナ
CI	コート・ジボアール	KP	朝鮮民主主義人民共和国	NL	オランダ	UG	ウガンダ
CM	カメルーン	KR	大韓民国	NO	ノルウェー	US	米国
CN	中国	KZ	カザフスタン	NZ	ニュージーランド	UZ	ウズベキスタン共和国
CZ	チェコ共和国	LI	リヒテンシュタイン	PT	ポルトガル	VN	ヴェトナム
DE	ドイツ	LK	スリランカ	RO	ルーマニア	YU	ユーゴスラビア
DK	デンマーク						

## 明 細 書

### 含フッ素接着剤ならびにそれを用いた接着性 フィルムおよび積層体

#### 技術分野

- 5      本発明は、種々の無機材料や有機材料からなる基材に対して強固に接着しうる含フッ素接着剤に関し、またさらにそれを用いた接着性フィルムおよび積層体に関する。

#### 背景技術

- 従来、含フッ素ポリマーは、耐熱性、耐薬品性、耐候  
10   性、表面特性（低摩擦性など）、電気絶縁性に優れているため種々の用途に用いられている。

一方含フッ素ポリマーは、一般的に機械的強度や寸法安定性が不十分であったり、価格的に高価であったりする。

- 15      そこで含フッ素ポリマーの長所を最大限に生かし、欠点を最小とするため、含フッ素ポリマーと他の無機材料との接着、有機材料との接着、積層化などの検討が種々行なわれている。

- しかし、含フッ素ポリマーは本来接着力が低く、含フ  
20   ッ素ポリマーと他の材料（基材）とを直接接着させることは困難で、熱融着などで接着を試みても、接着強度が不十分であったり、ある程度の接着力があっても基材の種類により接着力がばらつきやすく、接着性の信頼性が不十分であることが多かった。

- 25      含フッ素ポリマーと他の材料とを接着させる方法とし

て、

1. 基材の表面をサンドフラスター処理などで物理的に荒らす方法、

2. 含フッ素ポリマーをナトリウム・エッチング、プラズマ処理、光化学的処理などの表面処理を行なう方法、

3. 接着剤を用いて接着させる方法

などが主に検討されているが、前記 1、2 については、処理工程が必要となり、また、工程が複雑で生産性がわるい。また、基材の種類や形状が限定される。そもそも、接着力も不十分であり、えられた積層体の外観上の問題（着色や傷）も生じやすい。

前記 3. の接着剤の検討も種々行なわれている。一般の hidrocarbon 系の接着剤は、接着性が不十分であるとともに、それ自体の耐熱性が不十分で、一般に高温での成形や加工を必要とするフッ素ポリマーの接着加工条件では、耐えられず、分解による剥離や着色などを起こす。前記接着剤を用いた積層体も接着剤層の耐熱性、耐薬品性、耐水性が不十分であるために、温度変化や、環境変化により接着力が維持できなくなり、信頼性に欠ける。

一方、官能基を有する含フッ素ポリマーを用いた接着剤、接着剤組成物による接着の検討が行なわれている。

たとえば含フッ素ポリマーに無水マレイン酸やビニルトリメトキシシランなどに代表されるカルボキシル基、カルボン酸無水物残基、エポキシ基、加水分解性シリル基を有する hidrocarbon 系単量体をグラフト重合した含フッ素ポリマーを接着剤に用いた報告（たとえば特

開平 7 - 1 8 0 3 5 号、特開平 7 - 2 5 9 5 2 号、特開  
平 7 - 2 5 9 5 4 号、特開平 7 - 1 7 3 2 3 0 号、特開  
平 7 - 1 7 3 4 4 6 号、特開平 7 - 1 7 3 4 4 7 号各公  
報) やヒドロキシルアルキルビニルエーテルのような官  
5 能基を含む hidrocarbon 系単量体をテトラフルオロ  
エチレンやクロロトリフルオロエチレンと共重合した含  
フッ素共重合体と、イソシアナート系硬化剤との接着性  
組成物を硬化させ、塩ビとコロナ放電処理された E T F E  
との接着剤に用いた報告 (たとえば特開平 7 - 2 2 8 8 4 8  
10 号公報) がなされている。

これら、hydrocarbon 系の官能基モノマーをグラ  
フト重合または共重合した含フッ素重合体を用いた接着  
剤または接着剤組成物は、耐熱性が不十分でフッ素樹脂  
との高温での加工時や、高温での使用時では分解・発泡  
15 などが起き接着強度を低下させたり、剥離したり、着色  
したりする。また前記特開平 7 - 2 2 8 8 4 8 号公報記  
載の接着性組成物では、フッ素樹脂はコロナ放電処理を  
必要とする。

また、スルホン酸やその誘導体、カルボン酸やその誘  
20 導体を含むするパーフルオロビニルエーテル化合物を含  
フッ素モノマーと共重合した官能基を有する含フッ素重  
合体を接着剤や接着剤組成物に用いたものが報告されて  
いる。米国特許第 4 9 1 6 0 2 0 号明細書には、スルホン  
酸基、カルボン酸基、それらの誘導体を有するパーフ  
25 ルオロビニルエーテルをテトラフルオロエチレンなどと  
共重合して導入した官能基を有する含フッ素ポリマーを  
接着剤とした積層体が記載されている。これは、金属な  
どの無機物と積層させるばあい、エポキシ樹脂などで金

属面を表面処理したものをを用いた積層体である。

また、特開平 7-145362 号公報には、スルホン  
酸基を有するパーフルオロビニルエーテルとテトラフル  
オロエチレンとパーフルオロ（アルキルビニルエーテル）

5 の 3 元共重合体と金属との接着が記載させている。これ  
らスルホン酸基やカルボン酸基を導入した含フッ素ポリ  
マーからなる接着剤は金属との接着性は不十分であり、  
また、官能基が強酸性であるがゆえ、接着面での金属を  
腐食させるという問題がある。

10 また、カルボン酸類は一般に高温では分解しやすく、  
高温での加工時や使用時に接着不良や、発泡、着色、剥  
離などを起こしやすい。

また、これら接着剤を用いた積層体を電気材料に用い  
たばあい、これらの官能基がフッ素ポリマーに導入され  
15 ているので、イオン性であるがゆえに電気絶縁性が大き  
く低下するといった問題点もある。

さらに、これらの重合体は一般に吸水性が高く、これ  
らの重合体を接着剤として用いてえられる積層体の接着  
力の耐水性がわるい。また吸水性が高いため、含フッ素  
20 ポリマーがよく使われる電気、電子用途では不適當であ  
る。

本発明の目的は、前記従来の問題点を解決し、フッ素  
ポリマーの有する優れた耐熱性、耐薬品性、耐候性、電  
気絶縁性などの特性は維持したまま、さらに金属やガラ  
25 スなどの基材に対し直接、強固な接着性を与えうる含フ  
ッ素接着剤ならびにそれを用いた接着性フィルムおよび  
積層体を提供することにある。

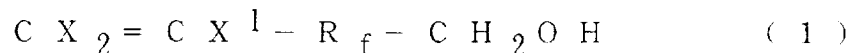
### 発明の開示

本発明は、(a) ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種の単量体0.05～30モル%と

- 5 (b) 該(a)成分と共重合可能なヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種の単量体70～99.95モル%

とを共重合してえられるヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体からなる含フッ素接着剤に関する。

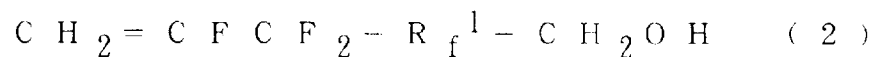
- 10 また本発明は、前記ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体(a)が式(1)：



- (式中、XおよびX<sup>1</sup>は同じかまたは異なりいずれも水素原子またはフッ素原子、R<sub>f</sub>は炭素数1～40の2価のアルキレン基、炭素数1～40の含フッ素オキシアルキレン基、炭素数1～40のエーテル結合を含む含フッ素アルキレン基または炭素数1～40のエーテル結合を含む含フッ素オキシアルキレン基を表わす)
- 15

- で示される少なくとも1種の単量体であることが好ましい。
- 20

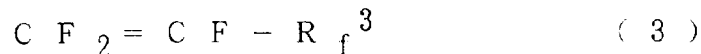
また本発明は、前記ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体(a)が式(2)：



- [式中、R<sub>f</sub><sup>1</sup>は炭素数1～39の2価の含フッ素アルキレン基または-O R<sub>f</sub><sup>2</sup>(R<sub>f</sub><sup>2</sup>は炭素数1～39の2価の含フッ素アルキレン基または炭素数1～39のエーテル結合を有する2価の含フッ素アルキレン基)を表わす]
- 25
- で示される含フッ素単量体であることが好ましい。

また本発明は、前記ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体（b）がテトラフルオロエチレンであることが好ましい。

また本発明は、前記ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体（b）がテトラフルオロエチレン 85  
～ 99.7 モル % と式（3）：



[式中、 $\text{R}_f^3$ は $-\text{CF}_3$ または $-\text{OR}_f^4$ （ $\text{R}_f^4$ は炭素数 1～5 のパーフルオロアルキル基）を表わす]

10 で示される単量体 0.3～15 モル % との単量体混合物であることが好ましい。

また本発明は、前記ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体（b）からなる単量体混合物が、テトラフルオロエチレンまたはクロロトリフルオロエチレン 40～80 モル % とエチレン 20～60 モル % とこれ  
15 らの単量体と共重合可能な他の単量体 0～15 モル % との単量体混合物であることが好ましい。

また本発明は、前記ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体（b）がフッ化ビニリデンであるこ  
20 とが好ましい。

また本発明は、前記ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体（b）からなる単量体混合物が、フッ化ビニリデン 70～99 モル % とテトラフルオロエチレン 1～30 モル % との単量体混合物、フッ化ビニリ  
25 ン 50～99 モル % とテトラフルオロエチレン 0～30 モル % とクロロトリフルオロエチレン 1～20 モル % との単量体混合物またはフッ化ビニリデン 60～99 モル % とテトラフルオロエチレン 0～30 モル % とヘキサフ

ルオロプロピレン 1 ~ 10 モル % との単量体混合物であることが好ましい。

さらに本発明は、前記いずれかのヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体からなる含フッ素接着剤を成形してえられる含フッ素接着性フィルムに関する。

さらに本発明は、前記いずれかの含フッ素接着剤を溶解成形してえられる含フッ素接着性フィルムであることが好ましい。

さらに本発明は、(A-1) 前記いずれかのヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体からなる接着剤からなる層と

(B-1) 側鎖に官能基を有さない含フッ素重合体からなる層とが積層されてなることが好ましい。

さらに本発明は、前記側鎖に官能基を有さない含フッ素重合体 (B-1) が、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン-パーフルオロ (アルキルビニルエーテル) 共重合体、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体、エチレン-テトラフルオロエチレン共重合体、ポリフッ化ビニリデンおよびフッ化ビニリデン系共重合体よりなる群から選ばれた少なくとも 1 種であることが好ましい。

さらに本発明は、(A-1) 前記いずれかの含フッ素接着剤からなる層と

(B-1) ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン-パーフルオロ (アルキルビニルエーテル) 共重合体およびテトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体よりなる群から選ばれた少なくとも 1 種からなる層とが積層されてなることが好ましい。

さらに本発明は、(A-1) 前記含フッ素接着剤からなる層と

(B-1) エチレン-テトラフルオロエチレン共重合体  
またはエチレン-クロロトリフルオロエチレン共重合体  
5 からなる層  
とが積層されてなることが好ましい。

さらに本発明は、(A-1) 前記含フッ素接着剤からなる層と

(B-1) ポリフッ化ビニリデンまたはフッ化ビニリデ  
ン系共重合体からなる層  
10 とが積層されてなることが好ましい。

さらにまた本発明は、(A-2) 前記いずれかの含フッ素接着剤からなる層と

(C-1) 無機材料からなる層  
15 とからなる積層体に関する。

さらにまた本発明は、(A-3) 前記いずれかの含フッ素接着剤からなる層と

(D-1) 有機材料からなる層  
とからなる積層体であることが好ましい。。

20 さらにまた本発明は、前記無機材料(C-1)が金属系材料であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記金属系材料がアルミニウム系金属材料であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記含フッ素接着剤(A-2)  
25 が前記いずれかの含フッ素接着剤であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記金属系材料が鉄系金属材料であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記含フッ素接着剤(A-2)

が前記いずれかの含フッ素接着剤であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記金属系材料が銅系金属材料であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記含フッ素接着剤（A-2）  
5 が前記いずれかの含フッ素接着剤であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記無機材料（C-1）がシリコン系材料であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記無機材料（C-1）がガラス系材料であることが好ましい。

10 さらにまた本発明は、前記含フッ素接着剤（A-2）が前記いずれかの含フッ素接着剤であることが好ましい。

さらにまた本発明は、前記有機材料（D-1）が非フッ素系ポリマーであることが好ましい。

さらにまた本発明は、（A-4）前記いずれかの含フ  
15 ッ素接着剤からなる層と

（B-2）前記側鎖に官能基を有さない含フッ素エチレン性重合体からなる層と

（C-2）前記無機材料からなる層

の3層からなる積層体であって、含フッ素接着剤からなる層（A-4）が官能基を有さない含フッ素エチレン性  
20 重合体からなる層（B-2）と無機材料からなる層（C-2）との中間に位置し、接着層を形成していることが好ましい。

#### 図面の簡単な説明

25 図1は、本発明における接着性試験（剥離試験）に供する試験片を説明するための模式図である。

図2は、本発明における接着性試験（引張剪断試験）

に供する試験片を説明するための模式図である。

図 3 は、本発明における接着性試験（引張剪断試験）に用いる試験装置を説明するための模式図である。

図 4 は、本発明の実施例 8 において作製したラミネート試験板の概略断面図である。

図 5 は、本発明の実施例 8 においてえられた P F A ラミネート板の概略断面図である。

図 6 は、本発明の比較例 5 においてえられたラミネート S U S 板の概略断面図である。

図 7 は、本発明の実施例 9 における積層体を作製するための試験板の概略断面図である。

図 8 は、本発明の実施例 9 においてえられた積層体の概略断面図である。

図 9 は、本発明の実施例 9 において行なった T 型剥離試験に供する積層体の概略断面図である。

図 1 0 は、本発明の比較例 6 において行なった T 型剥離試験に供する積層体の概略断面図である。

図 1 1 は、本発明の実施例 1 0 における試験板の作製を説明する概略断面図である。

図 1 2 は、本発明の実施例 1 0 においてえられた積層体の概略断面図である。

図 1 3 は、本発明の比較例 9 における試験板の作製を説明する概略断面図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

本発明の含フッ素接着剤で用いられる含フッ素エチレン性重合体は、ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体であり、詳しくは

(a) ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種の単量体0.05～30モル%と

5 (b) 該(a)成分と共重合可能な官能基を有さない含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種の単量体70～99.95モル%と

を共重合してえられる含フッ素エチレン性重合体である。

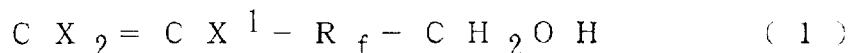
本発明者らは、前記ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体が、フッ素樹脂を用いるときによく行  
10 なわれている表面処理などを行なわなくとも、金属やガラス、その他の材料に対し、驚くべき強力な接着性を有することを発見した。

本発明の含フッ素接着剤は前記(a)のヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体を用いて共重合し、  
15 含フッ素重合体にヒドロキシル基を導入することが重要であり、それによって従来接着が不十分または不可能であった種々の材料に対し、表面処理などを行わず直接優れた接着力を与えうる。つまりカルボキシル基などの他の官能基を含有する含フッ素重合体に比べ、また、ヒ  
20 ドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体であっても、ヒドロキシル基を有する非フッ素系単量体を共重合したもの比べ、耐熱性に優れており、高温での加工を必要とするものであっても加工時の分解などもより少なく抑えられ、大きな接着力を与えることができる。また、  
25 着色や発泡のない積層体をうることができる。

また、本発明の含フッ素接着剤に用いる、前記ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体は、それ自体、耐熱性だけでなく、含フッ素ポリマーがもつ耐熱性、

耐薬品性、耐候性、耐水性、電気絶縁性などの優れた特性を維持することができ、接着後の積層体に含フッ素ポリマーが有するこのような優れた特徴を低下させずに与える。

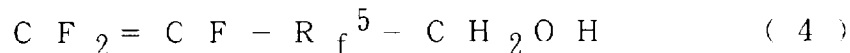
- 5      本発明の接着剤で用いるヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体は、具体的には、(a) 前記式(1)：



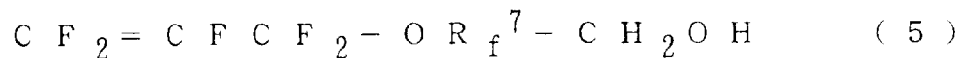
- (X、X<sup>1</sup>は同じかまたは異なりいずれも水素原子またはフッ素原子、R<sub>f</sub>は炭素数1～40の2価のアルキレン基、炭素数1～40の含フッ素オキシアルキレン基、炭素数1～40のエーテル結合を含む含フッ素アルキレン基または炭素数1～40のエーテル結合を含む含フッ素オキシアルキレン基を表わす)で示される少なくとも1種の単量体0.05～30モル%と

- 15      (b) 該(a)成分と共重合可能な含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種70～99.95モル%とを共重合してえられるヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体などがあげられる。

- 20      ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体(a)はより具体的には式(4)：

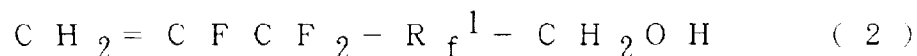


- [式中、R<sub>f</sub><sup>5</sup>は炭素数1～40の2価の含フッ素アルキレン基または-O R<sub>f</sub><sup>6</sup>(R<sub>f</sub><sup>6</sup>は炭素数1～40の2価の含フッ素アルキレン基または炭素数1～40のエーテル結合を含む2価の含フッ素アルキレン基)を表わす]、式(5)：

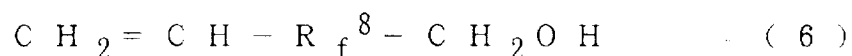


- [式中、-R<sub>f</sub><sup>7</sup>は炭素数1～39の2価の含フッ素アル

キレン基または炭素数 1 ～ 39 のエーテル結合を含む 2 価の含フッ素アルキレン基を表わす]、式 (2) :



[式中、 $\text{R}_f^1$ は炭素数 1 ～ 39 の 2 価の含フッ素アルキレン基、または  $-\text{OR}_f^2$  ( $\text{R}_f^2$ は炭素数 1 ～ 39 の 2 価の含フッ素アルキレン基または炭素数 1 ～ 39 のエーテル結合を含む 2 価の含フッ素アルキレン基)を表わす] または式 (6) :

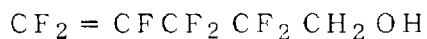
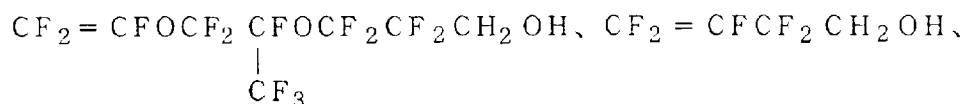


[式中、 $\text{R}_f^8$ は炭素数 1 ～ 40 の 2 価の含フッ素アルキレン基]で示されるものなどがあげられる。

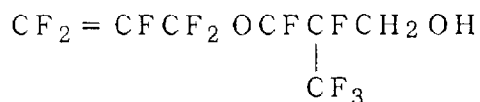
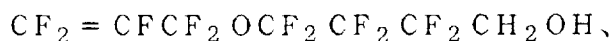
式 (2) および式 (4) ～ 式 (6) の官能基を有する含フッ素エチレン性単量体が、含フッ素エチレン性単量体 (b-1) との共重合性が比較的良好な点で、また、共重合してえられた重合体の耐熱性を著しく低下させない理由で好ましい。

これらのなかでも、他の含フッ素エチレン性単量体との共重合性や、えられた重合体の耐熱性の面より式 (4)、式 (2) の化合物が好ましく、とくに式 (2) の化合物が好ましい。

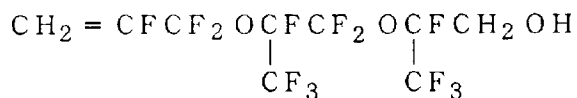
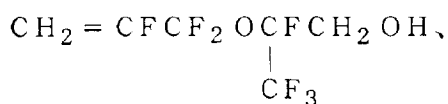
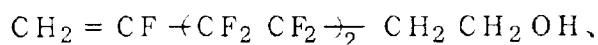
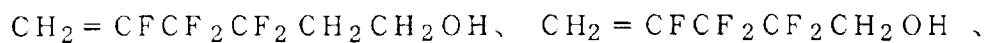
式 (4) で示される官能基を有する含フッ素エチレン性単量体はさらに詳しくは



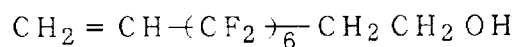
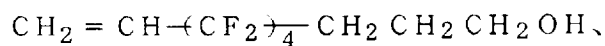
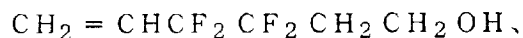
などが例示される。式（５）で示される官能基を有する含フッ素エチレン性単量体としては、



などが例示される。式（２）で示される官能基を有する  
5 含フッ素エチレン性単量体としては、

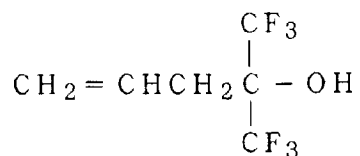


などが例示される。式（６）で示される官能基を有する含フッ素エチレン性単量体としては、



10 などが例示される。

その他



などもあげられる。

本発明の接着剤に用いられる含フッ素重合体において、  
ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体（a）  
は、（a）と共重合可能なヒドロキシル基を有さない含  
5 フッ素エチレン性単量体（b）と共重合される。

それによって、本発明の接着剤自体が、含フッ素ポリ  
マー特有の優れた耐熱性、耐薬品性、耐候性、耐水性、  
電気絶縁性を有することができ、またそれを用いた積層  
体全体に前記と同様の優れた特性を与えることができる。

10 またさらに、官能基を含まない一般の含フッ素ポリマー  
との接着性も良好なものとなりうる。

含フッ素エチレン性単量体（b）とは本質的にヒドロ  
キシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体であり、  
たとえばテトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロ  
15 エチレン、フッ化ビニル、ビニリデンフルオライド、ヘ  
キサフルオロプロピレン、ヘキサフルオロイソブテン、



（式中、Xはいずれも水素原子、塩素原子またはフッ素  
原子、nはいずれも1～5の整数）、パーフルオロ（ア  
20 ルキルビニルエーテル）類などがあげられる。

本発明の接着剤は、ヒドロキシル基を有する含フッ素  
エチレン性単量体（a）とヒドロキシル基を有さない含  
フッ素エチレン性単量体（b）を必須成分とし、さらに  
フッ素を有さないエチレン性単量体を任意成分として共  
25 重合したものをを用いることができる。

フッ素を有さないエチレン性単量体は、耐熱性や耐薬  
品性などを低下させないためにも炭素数5以下のエチレ

ン性単量体から選ばれるものが好ましく、具体的には、エチレン、プロピレン、1-ブテン、2-ブテン、塩化ビニル、塩化ビニリデンなどがあげられる。

本発明の含フッ素接着剤に用いられるヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体中のヒドロキシル基の含有率は、重合体中の単量体の全量の0.05～30モル%である。

ヒドロキシル基の含有率は、接着される基材の種類、形状、接着の目的、用途、必要とされる接着力、接着剤の形態と接着方法などの違いにより適宜選択されるが、好ましくは0.05～20モル%、とくに好ましくは0.1～10モル%である。

ヒドロキシル基の含有率が0.05モル%未満であると他の基材との接着性が充分えられにくく、薬品の浸透や温度変化などによる剥離などをおこしやすい。また、30モル%を超えると耐熱性を低下させ、高温での加工時の接着不良や着色や発泡、高温での使用時の分解による、剥離や着色・発泡、溶出などを起こしやすい。

本発明の含フッ素接着剤は、含フッ素エチレン性単量体(b)の種類、組合せ、組成比などを選ぶことによって樹脂状のもの、エラストマー状のもののどちらにもなりうる。接着の目的や用途、積層体の目的や用途に応じて、接着剤の性状は適宜選択できる。

本発明の含フッ素接着剤において、用いられるヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体の好ましい具体例としては、ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体(a)0.05～30モル%とテトラフルオロエチレン70～99.95モル%との共重合体(い

わゆるヒドロキシル基を有するポリテトラフルオロエチレン（ヒドロキシル基を有する P T F E ））があげられ、単量体の全量に対してヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体（a）を 0 . 0 5 ～ 3 0 モル % 含み、  
 5 さらに該（a）を除く単量体の全量に対して、テトラフルオロエチレン 8 5 ～ 9 9 . 7 モル % と前記式（3）

$$\text{C F}_2 = \text{C F} - \text{R}_f^3 \quad (3)$$

〔 $\text{R}_f^2$ は  $-\text{C F}_3$  または  $\text{O R}_f^4$ （ $\text{R}_f^4$ は炭素数 1 ～ 5 のパーフルオロアルキル基）を表わす〕

10 で示される単量体 0 . 3 ～ 1 5 モル % との共重合体（ヒドロキシル基を有するテトラフルオロエチレンーパーフルオロ（アルキルビニルエーテル）共重合体（ヒドロキシル基を有する P F A ）またはヒドロキシル基を有するテトラフルオロエチレンーヘキサフルオロプロピレン共  
 15 重合体（ヒドロキシル基を有する F E P ））、ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体（a）を単量体の全量に対し 0 . 0 5 ～ 3 0 モル % 含み、さらに単量体（a）を除いた単量体の全量に対して、テトラフルオロエチレンまたはクロロトリフルオロエチレン 4 0 ～ 8 0  
 20 モル % 、エチレン 2 0 ～ 6 0 モル % 、その他の共重合可能な単量体 0 ～ 1 5 モル % との共重合体（ヒドロキシル基を有するエチレンーテトラフルオロエチレン共重合体（ヒドロキシル基を有する E T F E ）または官能基を有するエチレンークロロトリフルオロエチレン共重合体（ヒ  
 25 ドロキシル基を有する E C T F E ））などがあげられる。

なお、ヒドロキシル基を有するエチレンーテトラフルオロエチレン共重合体およびエチレンークロロトリフルオロエチレン共重合体に用いられるその他の共重合可能

な単量体としては、ヘキサフルオロプロピレン、ヘキサフルオロイソブテン、 $\text{CH}_2=\text{CF}-(\text{CF}_2)_n\text{X}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CH}-(\text{CF}_2)_n\text{X}$ （式中、XはH、ClまたはF、nは1～5の整数を表わす）、パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）類などがあげられる。

これら例示のヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体は、なかでもとくに耐熱性、耐薬品性、耐候性、電気絶縁性（とくに高周波特性）、非粘着性に優れている点で好ましい。また前記例示のヒドロキシル基を含まない含フッ素ポリマー（PTFE、PFA、FEP、E(C)TFE）は、前記と同様な優れた特性をもつ反面、他の材料との接着性に関しては最も低い材料であり、接着性の改良や、他材との積層化が求められている点でもこれらの好ましいものである。

また、本発明の含フッ素接着剤は、ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体（a）0.05～30モル%とフッ化ビニリデン70～99.95モル%の共重合体（いわゆるヒドロキシル基を有するポリフッ化ビニリデン（ヒドロキシル基を有するPVDF））、単量体の全量に対して、（a）を0.05～30モル%含み、さらに該（a）を除く単量体の全量に対して、フッ化ビニリデン50～99モル%、テトラフルオロエチレン1～30モル%との共重合体、単量体の全量に対して該（a）を0.05～30モル%含み、さらに該（a）を除く単量体の全量に対して、フッ化ビニリデン60～99モル%、テトラフルオロエチレン0～30モル%、クロロトリフルオロエチレン1～20モル%との共重合体、単量体の全量に対して、該（a）を0.05～30モル%含

む、さらに該（a）を除く単量体の全量に対して、フッ化ビニリデン 60～99 モル％、テトラフルオロエチレン 0～30 モル％およびヘキサフルオロプロピレン 1～10 モル％との共重合体なども好ましい具体例である。

5 これらのフッ化ビニリデンを主成分とする含フッ素重合体は耐候性などに優れ、さらに低温での成形や加工が可能であったり、また溶剤に可溶であったりするため、それほど耐熱性を有さない有機材料などとの積層化も可能となり、好ましい対象である。

10 また、本発明のエラストマー状の含フッ素接着剤の具体例としては、ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体（a）が単量体の全量に対して 0.05～30 モル％、該（a）成分を除く単量体に対してフッ化ビニリデンが 40～90 モル％、テトラフルオロエチレン 0  
15 ～30 モル％、ヘキサフルオロプロペンが 10～50 モル％の共重合体、該（a）成分が全モノマーのモル数の合計に対して 0.05～30 モル％、該（a）成分を除くモノマーのモル数の合計に対してテトラフルオロエチレンが 40～70 モル％、プロピレン 30～60 モル％、  
20 これらと共重合可能な成分（たとえばフッ化ビニリデン、ヘキサフルオロプロピレン、クロロトリフルオロエチレン、パーフルオロビニルエーテル類など） 0～20 モル％との共重合体、テトラフルオロエチレンとパーフルオロビニルエーテル類とからなる重合体であって、全モノ  
25 マーのモル数の合計に対して該（a）成分が 0.05～30 モル％、該（a）成分を除く単量体に対して、テトラフルオロエチレン 40～85 モル％、パーフルオロビニルエーテル類 15～60 モル％の重合体などがあげら

れる。

本発明の含フッ素接着剤は、前述のヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体（a）と、ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体（b）を周知の重合方法で共重合することによって行うことができる。その中でも主としてラジカル共重合による方法が用いられる。すなわち重合を開始するには、ラジカル的に進行するものであれば手段は何ら制限されないが、たとえば有機、無機ラジカル重合開始剤、熱、光、あるいは電離放射線などによって開始される。重合の種類も溶液重合、バルク重合、懸濁重合、乳化重合などを用いることができる。また、分子量は、重合に用いるモノマーの濃度、重合開始剤の濃度、連鎖移動剤の濃度、温度によって制御される。生成する共重合体の組成は、仕込みモノマーの組成によって制御可能である。

本発明の含フッ素接着剤は、それ自体が有する接着性と耐熱性や耐薬品性などを損なわないため、単独で接着に用いることが好ましいが、目的や用途に応じてその性能を損なわない範囲で、無機質粉末、ガラス繊維、炭素繊維、金属酸化物、あるいはカーボンなどの種々の充填剤を配合できる。また、充填剤以外に、顔料、紫外線吸収剤、その他任意の添加剤を混合できる。添加剤以外にまた他のフッ素樹脂や熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂などの樹脂、合成ゴムなどを配合することもできる。

本発明の含フッ素接着剤は、粉体やペレット、あらかじめ成形されたフィルムやシート、成形品、または水性分散体、有機溶剤可溶体または有機溶剤分散体など種々の形態で用いることができる。

これら種々の形状に加工された含フッ素接着剤をその他の基材と接触させ、たとえば加熱・加圧状態などに保つような操作を行なうことによってふたつの基材の良好な接着状態が形成される。

5 本発明の樹脂状の含フッ素接着剤、とくに熔融成形が可能な接着剤は、それ自身を成形材料として用いて、射出成形、押出成形、共押出成形、インフレーション成形、コーティング、金型などを用いるインサート成形などの従来公知の成形方法により、成形物を製造できる。また、  
10 共押出成形により積層体を製造することもできる。また、フィルムやシートを製造し、このフィルムやシートを他の基材と積層して積層体を製造できる。

また、本発明のエラストマー状の含フッ素接着剤のばあいには加硫剤を混合して、加硫接着させることも可能である。加硫方法としては通常のフッ素ゴムの加硫方法である有機過酸化物加硫、ポリオール加硫、アミン加硫が採用可能である。

たとえば、有機過酸化物加硫に際しては、加硫部位を導入する目的でフッ素ゴムに臭素またはヨウ素を含有するモノマーを共重合したり、重合に際してヨウ素を含有する連鎖移動剤を用いてもよいし、また、臭素またはヨウ素を加硫部位としなくても、有機第四級アンモニウム塩や有機第四級ホスホニウム塩などの有機オニウム化合物、アミン、イミンなどの含窒素有機化合物、ホスフィン、ホスファイトなどの有機リン化合物のような有機塩  
20 基を加硫促進剤として用いてもよい。臭素またはヨウ素を加硫部位として導入するばあいには、加硫助剤として不飽和多官能性化合物が用いられる。また、有機塩基を

加硫促進剤として用いるばあいには、受酸剤として2価の金属の酸化物または水酸化物が用いられる。

有機過酸化物としてはベンゾイルパーオキシaid、ジクロロベンゾイルパーオキシaid、ジクミルパーオキシaid、  
5   aid、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(パーオキシベンゾエート)ヘキシン-3、1, 4-ビス(t e r t -ブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン、ラウロイルパーオキシaid、t e r t -ブチルパーアセテート、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(t e r t -ブチルパーオキシ)  
10   ヘキシン-3、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(t e r t -ブチルパーオキシ)ヘキサン、t e r t -ブチルパーベンゾエート、t e r t -ブチルパーフェニルアセテートなどが用いられる。不飽和多官能性化合物としては、  
15   トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ポリブタジエンなどが用いられる。

有機塩基としては、硫酸水素テトラブチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウムブロマイド、8-ベンジル-1, 8-ジアザビシクロ[5. 4. 0]-7-ウン  
20   デセニウムクロライド、p-トルエンスルホン酸1, 8-ジアザビシクロ[5. 4. 0]-7-ウンデセニウム、テトラブチルホスホニウムクロライド、トリオクチルメチルホスホニウムクロライド、トリフェニルベンジルホスホニウムクロライド、1, 8-ジアザビシクロ[5.  
25   4. 0]-7-ウンデセン、ピリジン、トリブチルアミン、トリフェニルホスフィン、トリブチルホスファイトなどが用いられる。

また、加硫剤としてポリヒドロキシ化合物を用いるポ

リオール加硫のばあいには、加硫促進剤として有機オニウム化合物、受酸剤として2価の金属の酸化物や水酸化物が用いられる。ポリヒドロキシ化合物としては、フッ素ゴムのポリオール加硫に用いられる公知の化合物はすべて使用可能であり、中でも、ビスフェノールAF、ビスフェノールA、ヒドロキノンなどの芳香族ポリヒドロキシ化合物が好ましく用いられる。

有機オニウム化合物としては、フッ素ゴムのポリオール加硫に用いられる公知の化合物はすべて使用可能であり、トリフェニルベンジルホスホニウムクロライド、トリオクチルメチルホスホニウムクロライドなどの第四級ホスホニウム塩、テトラブチルアンモニウムブロマイド、硫酸水素テトラブチルアンモニウム、8-ベンジル-1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセニウムクロライドなどの第四級アンモニウム塩、イミニウム塩、スルホニウム塩などが用いられる。

また、加硫剤としてポリアミン化合物を用いるアミン加硫のばあいには受酸剤として2価の金属の酸化物や水酸化物が用いられる。ポリアミン化合物としては、フッ素ゴムのアミン加硫に用いられる公知の化合物はすべて使用可能であり、ヘキサメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミンジカルバメート、ジシンナミリデンヘキサメチレンジアミンなどが用いられる。また、受酸剤としては、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、鉛などの酸化物または水酸化物が用いられる。

こうしてえられたエラストマー状の含フッ素接着剤は押出し、共押出し、カレンダー、コーティング、金型などを用いるインサート成形などの従来公知の方法により

他の有機または無機材料に接着、または積層させることが可能である。それらの方法により、たとえば、本発明のエラストマー状接着剤と他のポリマーとの2層の積層フィルム、本発明のエラストマー状接着剤を接着層として両面に他のポリマーを積層させた3層以上の積層体、  
5 本発明のエラストマー状接着剤を被覆させた金属、ガラスやセラミックスなどの無機材料、本発明のエラストマー状接着剤を接着層とし他のポリマーを被覆させた金属、ガラスやセラミックスなどの無機材料などがえられる。

10 以上にあげた本発明の種々の含フッ素接着剤は、粉体の表面処理や塗料としても使用可能である。

たとえば、本発明の含フッ素接着剤の粉体や、水性分散体、有機溶剤分散体、また有機溶剤可溶体とすることによって、塗料用の組成物とすることができ、接着剤に用いるポリマーがもつ種々の基材との接着性を利用し、  
15 含フッ素塗料用のプライマーとして用いることができる。詳しくは、請求の範囲第5項記載の接着剤を水性分散体としたもの、請求の範囲第6項記載の接着剤を水性分散体または有機溶剤分散体や粉体としたもの、請求の範囲第7項記載の接着剤を粉体としたもの、請求の範囲第8  
20 項記載の接着剤を有機溶剤分散体や粉体としたもの、請求の範囲第9項記載の接着剤を水性分散体や、有機溶剤可溶体および粉体としたものなどは、それぞれの接着剤に相当するヒドロキシル基を含まないフッ素樹脂塗料の  
25 プライマーとして利用できる。

本発明の第2は、本発明の含フッ素接着剤を用いて成形してなる含フッ素接着性フィルムである。

複合材料の開発、接着作業の合理化、自動化、公害防

止の観点から、ホットメルト接着剤は進歩してきたが、一般のホットメルト接着剤はアプリケーションの使用が必要条件となる。これに対し、フィルム状接着剤は、アプリケーションを必要とせず基材の上にまたは間に挟み込み  
5 熱圧着することにより接着でき、工程的にも有利である。

また、基材の全面に均一な接着層を形成するため、接着むらのない均一な接着力がえられ、相溶性のないまたはわるい基材にも対応できる。

また、さらに種々の形状にカットして使用でき、作業  
10 ロスが少なく作業環境もよく、コスト的にも有利である。

本発明の含フッ素接着性フィルムは以上の利点を同様に有しているものである。

本発明の含フッ素接着性フィルムは

(a) ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量  
15 体の少なくとも1種の単量体 0.05 ~ 30 モル%と

(b) 該(a)成分と共重合可能な含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくとも1種の単量体 70 ~ 99.95  
モル%

とを共重合してえられるヒドロキシル基を有する含フッ  
20 素エチレン性重合体を成形してなる含フッ素接着性フィルムであり、表面処理や一般の接着剤の使用を行なわなくとも、他の種々の基材と接着させることができ、それによって基材にフッ素ポリマーの優れた特性を与えうる。

前述に示した含フッ素接着剤のなかから、用途や目的、  
25 フィルム製造工程、接着方法に応じて種々の接着剤を用いた接着性フィルムの製造が可能であるが、接着性フィルム自体が耐熱性、耐薬品性、機械特性、非粘着性などを有すること、熔融成形などに代表される効率的なフィ

5 ルム成形が可能であり、良好な成形性をもち、薄膜化や均一化が可能であること、また種々の熱圧着法により溶融し、種々の基材に強固に、きれいに接着させることができること、などの理由で、請求の範囲第5、6、7または8項記載の接着剤を用いて成形した含フッ素接着性フィルムが好ましい。

10 本発明の含フッ素接着性フィルムの厚さは、目的や用途により選択され、とくに限定されないが、10～3000 $\mu$ mのものが用いられ、好ましくは20～500 $\mu$ m、とくに好ましくは40～300 $\mu$ mである。

15 薄すぎるフィルムは、特殊な製造方法が必要であったり、接着操作を行なうときの取扱いが困難でしわや破損、外観不良が起こりやすつく、また接着強度、機械的強度、耐薬品性、耐候性の点でも不十分となるばあいがある。厚すぎるフィルムはコスト、接合して一体化するときの作業性の点で不利となる。

本発明の含フッ素接着性フィルムの第2は、  
(A-1) 請求の範囲第1項記載の含フッ素接着剤と  
(B-1) 側鎖に官能基を有さない含フッ素エチレン性  
20 重合体とを積層してなる含フッ素接着性フィルムである。

つまり、一面は、ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体からなる層により、他の基材との接着性を有し、もう一方の面は、一般の含フッ素ポリマーからなる層で、含フッ素接着剤の面を基材に接触させ、熱圧  
25 着などの操作により接着させることにより、含フッ素ポリマーの優れた耐薬品性、耐候性、耐汚染性、非粘着性、低摩擦性、電気特性（高周波電気絶縁性）などの優れた特性を基材または基材を含めた積層体に与えうる。

本発明の（A-1）、（B-1）を積層してなる接着性フィルムにおいて側鎖に官能基を有さない含フッ素エチレン性重合体（B-1）は具体的にはPTFE、PFA、FEP、ETFE、ECTFE、PVDF、フッ化ビニリデン系共重合体が前述の含フッ素ポリマーの優れた特性を、基材、基材を含めた積層物に与えることができ、好ましい。

本発明の2層の積層体からなる含フッ素接着性フィルムは目的、用途、加工方法などにより種々選択できるが、2層の各層は、互いに接着性、相溶性の良好な組合せが好ましい。

具体的には、2層のうち接着性を有する層（A-1）は、含フッ素重合体からなる層（B-1）と同等のモノマー構成、組成に、接着性を付与するヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体（a）を共重合してえられる重合体から選択されることが好ましい。

さらに具体的には、

i）（A-1）請求の範囲第4項記載の接着剤（いわゆるヒドロキシル基を有するPTFE）または請求の範囲第5項記載の接着剤（いわゆるヒドロキシル基を有するPFAまたはFEP）からなる層と

（B-1）PTFE、PFAおよびFEPよりなる群から選ばれた少なくとも1種の重合体からなる層とを積層してなる含フッ素接着性フィルムが、耐熱性において最も高く、耐薬品性、非粘着性、低摩擦性、電気絶縁性などの優れた特性を有している点で好ましい。

ii) (A-1) 請求の範囲第6項記載の接着剤（いわゆるヒドロキシル基を有する E T F E ）からなる層と

5 (B-1) E T F E からなる層とを積層してなる含フッ素接着性フィルムが、優れた耐熱性、耐薬品性、機械的性質などに加え、熔融成形加工性に優れている点で好ましい。

10 iii) (A-1) 請求の範囲第7項記載の接着剤（いわゆるヒドロキシル基を有する P V D F ）、請求の範囲第8項記載の接着剤から選ばれる少なくとも1種からなる層と

15 (B-1) P V D F 、フッ化ビニリデン系共重合体よりなる群から選ばれた少なくとも1種の重合体からなる層を積層してえられる含フッ素接着性フィルムが耐候性、成形加工性に優れている点で好ましい。

20 本発明の2層からなる含フッ素接着性フィルムの厚さは、目的や用途により選択され、とくに限定されないが、2層合わせて20～5000 $\mu$ m、好ましくは40～1000 $\mu$ m、とくに好ましくは50～500 $\mu$ mである。

25 各層の厚みは、接着層（A-1）5～1000 $\mu$ m、含フッ素ポリマー層（B-1）15～4995 $\mu$ m程度のものが使用でき、好ましくは接着層（A-1）10～500 $\mu$ m、含フッ素ポリマー層（B-1）30～990 $\mu$ m、とくに好ましくは（A-1）10～200 $\mu$ m、（B-1）40～490 $\mu$ mである。

本発明においては、含フッ素接着性フィルム中に特性を損なわない範囲で適当な補強剤、充填剤、安定剤、紫

外線吸収剤、顔料その他適宜添加剤を含有せしめることも可能である。かかる添加剤によって、熱安定性の改良、表面硬度の改良、耐摩耗性の改良、耐候性の改良、帯電性の改良、その他を向上せしめることも可能である。

5      本発明の含フッ素接着性フィルムは、それに用いた重合体の種類や、目的となるフィルムの形状により、熱溶解法、押出法、切削法、溶剤キャストリング、粉体、水性または有機溶剤分散体を塗装したのち連続した皮膜とし、フィルムをうる方法など種々の製法によりうるこ  
10      ができる。

たとえば、請求の範囲第4項記載（ヒドロキシシル基を有するPTFE）のような熔融成形が困難な接着剤は、圧縮成形、押出成形（ラム押出、ペースト押出と圧延加工など）などにより成形でき、また、請求の範囲第5項、  
15      6、7または8で記載された重合体のように熔融成形可能な接着剤においては、圧縮成形、押出成形などが採用され、とくに生産性、品質面などの理由から熔融押出成形が好ましい方法である。

本発明の（A-1）と（B-1）の2層からなる接着性フィルムの接合一体化は、（A-1）と（B-1）の  
20      それぞれの成形フィルムを重ね合わせて圧縮成形する方法、また一方の成形フィルム上に他方を塗装する方法、多層共押出成形法により、フィルム成形と同時に接合一体化を達成する方法などが採用でき、なかでも生産性や  
25      品質面で多層共押出成形法が好ましい。

本発明の含フッ素接着性フィルムの他の基材との接着は、加熱などによる熱活性化によって達成され、さらには熱溶解接着が好ましい。代表的な接着方法として熱ロー

ル法や、熱プレス法であり、その他、高周波加熱法、マイクロ法、真空圧着法（真空プレスなど）、空気圧法などがあり、相手基材の種類や形状やフィルムの状態と種類などによって適宜選択できる。

5      本発明の含フッ素接着性フィルムは、前記のごとく種々の形状、大きさ、厚さなどにより構成され、種々の基材に対する優れた接着性と、含フッ素ポリマーのもつ優れた特性により、広範囲の用途に使用されうる。たとえば、金属製の管や棒の外装または内装保護被覆のごとき管状、  
10   平板状、屈曲板状、わん曲板状、その他適宜である。用途の具体例としては、化学プラント配管に巻きつける防食テープ、同じく罐体の底部に巻く防食テープ、船舶のデッキなどの配管の防食を目的としたテープ、その他の配管用防食テープ、看板、農業用その他の温室の屋根あ  
15   るいは側壁、外装材、太陽電池の表面のような耐候性を付与する用途、また耐汚染性の優れた内装材にも適している。さらに、食品包装、薬品包装のような耐薬品性を必要とする用途にも使用できる。

20      また、コピー機、プリンターなどの定着ロールや加圧ロール、食品加工装置、調理機器などの非粘着性・低摩擦性を必要とする用途、プリント基板などの電気特性を必要とする用途、撥水ガラスなどの撥水性を必要とする用途、その他液晶ディスプレイなどの液晶関連材料、自動車関連材料などに使用できる。

25      本発明の第3は、本発明の含フッ素接着剤と基材と接着してなる積層体に関するものである。

本発明のヒドロキシル基を有する含フッ素重合体からなる接着剤は、基材に表面処理などを行わずとも直接

種々の無機材料や有機材料などの基材と良好な接着性を有し、種々の積層体を形成することができる。

本発明の積層体の第1は、

(A-2) 請求の範囲第1項記載のヒドロキシル基を有する含フッ素重合体からなる接着剤と

(C-1) 無機材料とからなる積層体である。

無機材料(C-1)は具体的には、金属系材料やシリコン系材料、その他セラミックス、ホウ素系材料、炭素系材料などがあげられる。

金属系材料は金属および2種以上の金属による合金類、金属酸化物、金属水酸化物、炭酸塩、硫酸塩などの金属塩類も含まれる。

そのなかでも金属および金属酸化物、合金類が接着性においてより好ましい。

本発明の積層体において、用いられる金属系材料(C-1)の種類は、アルミニウム、鉄、ニッケル、チタン、モリブテン、マグネシウム、マンガン、銅、銀、鉛、スズ、クロム、ベリリウム、タングステン、コバルトなど金属や金属化合物およびこれらの2種以上からなる合金類などがあげられ、目的や用途により選択できる。

合金類の具体例としては炭素鋼、Ni鋼、Cr鋼、Ni-Cr鋼、Cr-Mo鋼、ステンレス鋼、ケイ素鋼、パーマロイなどの合金鋼、Al-Cu、Al-Mg、Al-Si、Al-Cu-Ni-Mg、Al-Si-Cu-Ni-Mgなどのアルミニウム合金、黄銅、青銅(ブロンズ)、珪素青銅、珪素黄銅、洋白、ニッケル青銅などの銅合金、ニッケルマンガン(Dニッケル)、ニッケル-アルミニ

ウム（Z ニッケル）、ニッケル－珪素、モネルメタル、  
コンスタンタン、ニクロムインコネル、ハステロイなどの  
ニッケル合金などがあげられる。

また、金属の腐食防止などを目的として、金属表面に  
5 電気メッキ、溶融メッキ、クロマイジング、シリコナイ  
ジング、カロライジング、シュラダイジグ、溶射などを  
施して他の金属を被膜したり、リン酸塩処理によりリン  
酸塩皮膜を形成させたり、陽極酸化や加熱酸化により金  
属酸化物を形成させたり、電気化学的防食を施してもよ  
10 い。

さらに、接着性をさらに向上させることを目的として、  
金属表面をリン酸塩、硫酸、クロム酸、シュウ酸などによ  
る化成処理を施したり、サンドブラスト、ショットブ  
ラスト、グリットブラスト、ホーニング、ペーパースク  
15 ラッチ、ワイヤースクラッチ、ヘアーライン処理などの  
表面粗面化処理を施してもよく、意匠性を目的として、  
金属表面に、着色、印刷、エッチングなどを施してもよ  
い。

なお、接着性がより良好で、含フッ素ポリマーを積層  
20 することにより優れた機能を付与することが求められて  
いるものとして、アルミニウム系金属材料、鉄系金属材  
料および銅系金属材料が好ましい。

シリコン系材料とは、ガラス系材料、単結晶シリコン、  
多結晶シリコン、アモルファスシリコン、粘土類、セメ  
25 ントなどがあげられ、そのなかでもガラス系材料が接着  
性も良好でかつ、フッ素ポリマーを積層することにより  
優れた機能を付与することが求められている点で好まし  
い。

本発明の含フッ素接着剤（A-2）と無機材料（C-1）からなる積層体において好ましい組合せの具体例は、  
i）（A-2）請求の範囲第4、5、6、7または8項記載の含フッ素接着剤と

5           （C-1）アルミニウム系金属材料

からなる積層体があげられる。アルミニウム系金属材料としては、純アルミニウム、アルミニウムの酸化物、Al-Cu系、Al-Si系、Al-Mg系およびAl-Cu-Ni-Mg系、Al-Si-Cu-Ni-Mg系合金、  
10 高力アルミニウム合金、耐食アルミニウム合金などの鑄造用または展伸用のアルミニウム合金を用いることができる。また、さらに上記アルミニウムまたはアルミニウム合金表面に防食、表面硬化、接着性の向上などを目的に、苛性ソーダ、シュウ酸、硫酸、クロム酸を用いた陽極酸化を行なって酸化皮膜を形成させたもの（アルマイ  
15 ト）や、その他前述の表面処理を施したものをを用いることもできる。

ii）（A-2）請求の範囲第4、5、6、7、8項記載の含フッ素接着剤と

20           （C-1）鉄系金属材料

からなる積層体があげられる。鉄系金属材料としては、純鉄、酸化鉄、炭素鋼、Ni鋼、Cr鋼、Ni-Cr鋼、Cr-Mo鋼、Ni-Cr-Mo鋼、ステンレス鋼、ケイ素鋼、パーマロイ、不感磁性鋼、磁石鋼、鑄鉄類など  
25 を用いることができる。

さらに前述と同様に、表面に他の金属をメッキしたもの、たとえば溶融亜鉛メッキ鋼板、合金化溶融亜鉛メッキ鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、亜鉛ニッケルメッキ

鋼板、亜鉛アルミニウム鋼板など、浸透法、溶射法により他の金属を被膜したもの、クロム酸系やリン酸系の化学処理または加熱処理により酸化皮膜を形成させたもの、電気的防食法を施したもの（たとえばカルバニック鋼板）  
5   などを用いることができる。

i)、ii) はそれぞれ、アルミニウム系材料や鉄系材料に耐食性、防錆性、耐薬品性、耐候性、非粘着性、摺動性を与えることができ、建材、化学プラント、食品加工、調理機器、住宅設備機器、家電製品関連部品、自動車関連部品、OA関連部品など種々の用途への展開が可能  
10   である点で好ましい。またさらに

iii) (A-2) 請求の範囲第4、5項記載の含フッ素接着剤と

(C-1) 銅系金属材料からなる積層体  
15   は吸水性も低く、銅系材料にフッ素樹脂の優れた電気特性（とくに高周波電気絶縁性）を与え、高周波用プリント基板、電気電子部品などの電気電子関連用とへの展開が可能であり好ましい対象である。

iv) (A-2) 請求の範囲第5、6、7または8項記載  
20   の含フッ素接着剤と

(C-1) ガラス系材料

とからなる積層体は透明性を有し、さらにガラス表面に、撥水性、撥油性、反射防止性、低屈折率性などを与え、光学関連部品、液晶関連部品、建材用ガラス、ガラス調理機器、自動車用ガラスなどに用いることができる。また、  
25   ガラスの破損防止の役割もはたし、照明関連機器などに用いることができ、好ましい対象である。

また、本発明の含フッ素接着剤(A-2)と無機材料

(C) からなる積層体は、さらに接着剤側に側鎖に官能基を有さない含フッ素重合体を積層することができる。

つまり (A-4) 請求項 1 の含フッ素接着剤と

(B-2) 側鎖に官能基を含まない含フッ素重合体と

5 (C-2) 無機材料からなる積層体であって、

(A-4) が (B-2) と (C-2) との間に位置し、  
接着層を形成した積層体であり、無機材料に含フッ素ポリマーの優れた特性をより効果的に与えることができる。

このばあい、これら 3 層からなる積層体の接着層に用  
10 いる含フッ素接着剤 (A-4) は、外層の含フッ素重合体 (B-2) と同様の重合体でヒドロキシル基を含有するものが互いの接着性の点で好ましい。たとえば

i) (A-4) が請求の範囲第 4 項または第 5 項記載の  
接着剤、

15 (B-2) が P T F E、P F A、F E P から選ばれる重合体、

(C-2) が無機材料である積層体、

ii) (A-4) が請求の範囲第 6 項記載の接着剤、

(B-2) が E T F E、

20 (C-2) が無機材料である積層体、

iii) (A-4) が請求の範囲第 7 項または第 8 項記載の  
接着剤、

(B-2) が P V D F または V D F 系共重合体から  
選ばれる重合体、

25 (C-3) が無機重量である積層体  
が好ましい例示である。

本発明の無機材料 (C-1) との積層体において含フッ素接着剤層 (A-2) や、含フッ素重合体層 (B-2)

に接着性やその他含フッ素ポリマーの特性を損なわない範囲で適当な補強剤、充填剤、安定剤、紫外線吸収剤、顔料その他適宜添加剤を含有せしめることも可能である。  
かかる添加剤によって、熱安定性の改良、表面硬度の改良、  
5 耐摩耗性の改良、耐候性の改良、帯電性の改良、その他の性質を向上せしめることも可能である。

本発明の積層体の第2は、

(A-3) 請求の範囲第1項記載のヒドロキシル基含有含フッ素重合体からなる接着剤

10 (D-1) 含フッ素ポリマーを除く有機材料とからなる積層体である。

つまり本発明の含フッ素接着剤(A-3)は含まれるヒドロキシル基の効果により含フッ素ポリマー以外の有機材料においても、良好な接着性を与える。

15 本発明の積層体における有機材料とは、合成樹脂、合成ゴム、合成繊維、合成皮革などの合成高分子材料、天然ゴム、天然繊維、木材、紙類、皮革類などの天然の有機物、または、それらの複合物である。

そのなかでも、非フッ素系ポリマー材料が含フッ素ポリマーと積層することにより、互いの欠点となる性能を  
20 補い合い、種々の用途に用いられる点で好ましい。

非フッ素系ポリマーは、たとえばポリエステル、ポリ  
アミド、ポリフェニレンスルフィド、アクリル系、酢  
25 系、ポリオレフィン、塩ビ系、ポリカーボネート、スチレン系、ポリウレタン、ABS、ポリイミド、ポリアミドイミド、PEEK、PES、ポリスルホン、PPO、  
ポリアラミド、ポリアセタール、ポリエーテルイミド、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、アミ

ノ樹脂、不飽和ポリエステル、セロハンなどがあげられる。

それらのなかでも分子中に官能基または極性基を有するポリマー材料が本発明の接着剤との接着性において好ましく、さらに耐熱性の高いポリマー材料が、フッ素樹脂の高い成形温度にも耐え、積層体全体の耐熱性を維持し、含フッ素ポリマーの優れた特性とその他のポリマー材料の特徴を合わせもった積層体をうることができる点で好ましい。

具体的にはポリアミド、ポリエステル、ポリフェニレンスルフィッド、ポリカーボネート、ポリイミド、ポリアミドイミド、PEEK、PES、ポリスルホン、PPO、ポリエーテルイミド、ポリアセタールなどが好ましく、その中でも熔融成形性がよく、ポリマー自体が機械的特性に優れており、さらにフッ素樹脂と積層化することによって、これらに優れた耐薬品性、耐溶剤性、溶剤不透過性、耐候性、防汚性、光学特性（低屈折率性）を付与することが求められている。ポリアミド、ポリエステル、ポリカーボネートなどがとくに好ましい例示である。

本発明の含フッ素接着剤（A-3）と有機材料（D-1）とからなる積層体において、各層に接着性やその他の含フッ素ポリマーの特性を損なわない範囲で適当な補強剤、充填剤、安定剤、紫外線吸収剤、顔料、その他適宜添加剤を含有せしめることも可能である。かかる添加剤によって、熱安定性の改良、表面硬度の改良、耐摩耗性の改良、耐候性の改良、帯電性の改良、その他を向上せしめることも可能である。

本発明の積層体の製法は、含フッ素接着剤の種類形態、

無機材料の種類や形状、有機材料の種類や形状によって適宜選択される。

たとえば、含フッ素接着剤を用いて請求の範囲第9項  
や第11項に記載されているような含フッ素接着性フ  
5 ルムを作成し、無機または有機材料と重ね合わせ前記し  
たような加熱による熱活性化によって積層する方法、ま  
た、無機材料や有機材料の上に、含フッ素接着剤を水性  
または有機溶剤分散体、有機溶剤可溶体、粉体などの形  
態とし、塗布し、加熱などによる熱活性化させる方法、  
10 さらに含フッ素接着剤が熔融成形可能なばあいはインサ  
ート成形法、また熔融成形可能な含フッ素接着剤と熱可塑  
性ポリマーとを積層するばあいは、共押出法などが採用  
できる。

これらの方法により本発明の積層体はホース、パイプ、  
15 チューブ、シート、シール、ガasket、パッキング、  
フィルム、タンク、ローラー、ボトル、容器などの形状  
に成形できる。

#### 実施例

つぎに本発明を参考例、実施例に基づいて説明するが、  
20 本発明はこれらのみに限定されるものではない。

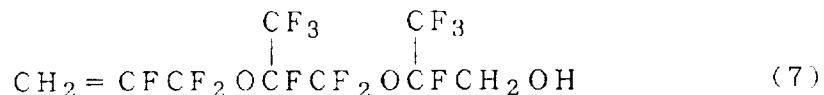
#### 合成例 1

(ヒドロキシル基を有する P F A の合成)

攪拌機、バルブ、圧力ゲージ、温度計を備えた 6 リッ  
トルのガラスライニング製オートクレーブに純水 1 5 0 0 m l  
25 を入れ、窒素ガスで充分置換したのち、真空にし、1,  
2-ジクロロ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタン  
(R-114) 1 5 0 0 g を仕込んだ。

ついで、パーフルオロ-(1, 1, 9, 9-テトラハ

イドロ-2, 5-ビストリフルオロメチル-3, 6-ジ  
オキサー-8-ノネノール) (式7)



の 5.0 g、パーフルオロ(プロピルビニルエーテル)  
5 (P P V E) 130 g、メタノール 180 g を窒素ガス  
を用いて圧入し、系内の温度を 35 °C に保った。

攪拌を行ないながらテトラフルオロエチレンガス(T F E)  
を内圧が 8.0 k g f / c m<sup>2</sup> G となるように圧入した。  
ついで、ジ-n-プロピルパーオキシジカーボネートの  
10 50 % メタノール溶液 0.5 g を窒素を用いて圧入して  
反応を開始した。

重合反応の進行に伴って圧力が低下するので、7.5 k g f  
/ c m<sup>2</sup> G まで低下した時点でテトラフルオロエチレンガ  
スで 8.0 k g f / c m<sup>2</sup> まで再加圧し、降圧、昇圧を繰  
15 り返した。

テトラフルオロエチレンの供給を続けながら、重合開  
始からテトラフルオロエチレンガスが約 60 g 消費され  
るごとに、前記のヒドロキシ基を有する含フッ素エチレ  
ン性単量体(前記式(7)で示される化合物)の 2.5 g  
20 を計 9 回(計 22.5 g) 圧入して重合を継続し、重合  
開始よりテトラフルオロエチレンが約 600 g 消費され  
た時点で供給を止めオートクレーブを冷却し、未反応モ  
ノマーおよび R-114 を放出した。

えられた共重合体を水洗、メタノール洗浄を行なった  
25 のち、真空乾燥することにより 710 g の白色固体をえ  
た。えられた共重合体の組成は<sup>19</sup>F-NMR 分析、IR

分析により T F E / P P V E / ( 式 ( 7 ) で示されるヒドロキシ基を有する含フッ素エチレン性単量体 ) = 9 7 . 0 / 2 . 0 / 1 . 0 モル % であった。また、赤外スペクトルは  $3620 \sim 3400 \text{ cm}^{-1}$  に - O H の特性吸収が観測された。D S C 分析により  $T_m = 305^\circ\text{C}$ 、D T G A 分析により分解開始点  $365^\circ\text{C}$ 、1 % 熱分解温度  $T_d = 375^\circ\text{C}$  であった。高化式フローテスターを用いて直径 2 m m、長さ 8 m m のノズルを用い、 $372^\circ\text{C}$  で予熱 5 分間、荷重  $7 \text{ kg f / cm}^2$  でメルトフローレートを測定したところ  $32 \text{ g / 10 min}$  であった。

えられた白色粉末を 2 軸押出機 ( 東洋精機 ( 株 ) ラボプラストミル ) にて  $350 \sim 370^\circ\text{C}$  で押出しを行ないペレットを作製した。

#### 合成例 2

15 ( ヒドロキシ基を有する P F A の合成 )

攪拌機、バルブ、圧力ゲージ、温度計を備えた 6 リットルのガラスライニング製オートクレーブに純水  $1500 \text{ ml}$  を入れ、窒素ガスで充分置換したのち、真空にし、1, 2 - ジクロロ - 1, 1, 2, 2 - テトラフルオロエタン ( R - 114 )  $1500 \text{ g}$  を仕込んだ。

20 ついで、パーフルオロ ( 1, 1, 9, 9 - テトラハイドロ - 2, 5 - ビストリフルオロメチル - 3, 6 - ジオキサー - 8 - ノネノール ) ( 式 ( 7 ) ) の  $2.5 \text{ g}$ 、パーフルオロ ( プロピルビニルエーテル ) ( P P V E )  $132 \text{ g}$ 、メタノール  $230 \text{ g}$  を窒素ガスを用いて圧入し、系内の温度を  $35^\circ\text{C}$  に保った。

25 攪拌を行ないながらテトラフルオロエチレンガス ( T F E ) を内圧が  $8.0 \text{ kg f / cm}^2 \text{ G}$  となるように圧入した。

ついで、ジ-n-プロピルパーオキシジカーボネートの  
5 0 % メタノール溶液 0 . 5 g を窒素を用いて圧入して  
反応を開始した。

重合反応の進行に伴って圧力が低下するので、7 . 5 k g f  
5 / c m <sup>2</sup> G まで低下した時点でテトラフルオロエチレンガ  
スで 8 . 0 k g f / c m <sup>2</sup> まで再加圧し、降圧、昇圧を繰  
り返した。

テトラフルオロエチレンの供給を続けながら、重合開  
始からテトラフルオロエチレンガスが約 6 0 g 消費され  
10 るごとに、前記のヒドロキシ基を有する含フッ素エチレ  
ン性単量体（前記式（7）で示される化合物）の 1 . 2 3 g  
を計 9 回（計 1 1 . 1 0 g）圧入して重合を継続し、重  
合開始よりテトラフルオロエチレンが約 6 0 0 g 消費さ  
れた時点で供給を止めオートクレーブを冷却し、未反応  
15 モノマーおよび R - 1 1 4 を放出した。

えられた共重合体を水洗、メタノール洗浄を行なった  
のち、真空乾燥することにより 6 8 0 g の白色固体をえ  
た。えられた共重合体の組成は <sup>19</sup>F - N M R 分析、I R  
分析により T F E / P P V E / （式（7）で示されるヒ  
20 ドロキシ基を有する含フッ素エチレン性単量体） = 9 7 .  
6 / 2 . 0 / 0 . 4 モル % であった。また、赤外スペク  
トルは 3 6 2 0 ~ 3 4 0 0 c m <sup>-1</sup> に - O H の特性吸収が  
観測された。D S C 分析により T m = 3 1 0 °C、D T G A  
分析により分解開始温度 3 6 8 °C、1 % 熱分解温度 T d  
25 = 3 7 5 °C であった。高化式フローテスターを用いて直  
径 2 m m、長さ 8 m m のノズルを用い、3 7 2 °C で予熱  
5 分間、荷重 7 k g f / c m <sup>2</sup> でメルトフローレートを決  
定したところ 4 2 g / 1 0 m i n であった。

えられた白色粉末を2軸押出機（東洋精機（株）ラボプラストミル）にて350～370℃で押出しを行ないペレットを作製した。

### 合成例 3

#### 5 (官能基を含まないPFAの合成)

参考例1において、パーフルオロ（1, 1, 9, 9-テトラヒドロ-2, 5-ビストリフルオロメチル-3, 6-ジオキサ-8-ノネノール）（式（7）で示される化合物）を用いないこと、さらにメタノールを240 g  
10 使用すること以外は、参考例1と同様にして合成を行ない、官能基を含まないPFA 597 gをえた。

参考例1と同様にして、えられたPFAを分析したところ

TFE / PPVE = 98.2 / 1.8 モル %  
15 Tm = 310 °C  
Td = 469 °C (1%重量減)  
メルトフローレート = 24 g / 10 min

であった。

えられた白色粉末を合成例1と同様にて押出しを行ない  
20 ペレットを作製した。

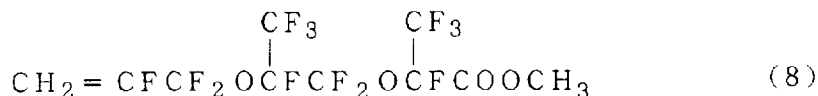
### 合成例 4

#### (メチルエステル基を有するPFAの合成)

攪拌機、バルブ、圧力ゲージ、温度計を備えた6リットルのガラスライニング製オートクレープに純水1500 ml  
25 を入れ、窒素ガスで充分置換したのち、真空にし、1, 2-ジクロロ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタン（R-114）1500 gを仕込んだ。

ついで、パーフルオロ（9, 9-ジヒドロ-2,

5-ビストリフルオロメチル-3, 6-ジオキサ-8-  
ノネン酸)メチル(式8)



の2.7g、パーフルオロ(プロピルビニルエーテル)  
5 (PPVE) 130g、メタノール220gを窒素ガス  
を用いて圧入し、系内の温度を35℃に保った。

撹拌を行ないながらテトラフルオロエチレンガス(TFE)  
を内圧が8.0kgf/cm<sup>2</sup>Gとなるように圧入した。  
ついで、ジーノプロピルパーオキシジカーボネートの  
10 50%メタノール溶液0.5gを窒素を用いて圧入して  
反応を開始した。

重合反応の進行に伴って圧力が低下するので、7.5kgf  
/cm<sup>2</sup>Gまで低下した時点でテトラフルオロエチレンガス  
で8.0kgf/cm<sup>2</sup>まで再加圧し、降圧、昇圧を繰  
15 り返した。

テトラフルオロエチレンの供給を続けながら、重合開  
始からテトラフルオロエチレンガスが約60g消費され  
るごとに、前記のヒドロキシ基を有する含フッ素エチレ  
ン性単量体(前記式(7)で示される化合物)の2.7g  
20 を計9回(計24.3g)圧入して重合を継続し、重合  
開始よりテトラフルオロエチレンが約600g消費され  
た時点で供給を止めオートクレーブを冷却し、未反応モ  
ノマーおよびR-114を放出した。

えられた共重合体を水洗、メタノール洗浄を行なった  
25 のち、真空乾燥することにより710gの白色固体をえ  
た。えられた共重合体の組成は<sup>19</sup>F-NMR分析、IR

分析により T F E / P P V E / ( 式 ( 8 ) で示されるメ  
チルエステル基を有する含フッ素エチレン性単量体 ) =  
9 7 . 8 / 1 . 0 / 1 . 2 モル % であった。また、赤外  
5 スペクトルは  $1795\text{ cm}^{-1}$  に  $-\text{COOMe}$  の特性吸収  
が観測された。D S C 分析により  $T_m = 308^\circ\text{C}$ 、D T G A  
分析により 1 % 熱分解温度  $T_d = 376^\circ\text{C}$  であった。高  
化式フローテスターを用いて直径  $2\text{ mm}$ 、長さ  $8\text{ mm}$  の  
ノズルを用い、 $372^\circ\text{C}$  で予熱 5 分間、荷重  $7\text{ kgf/cm}^2$   
10 でメルトフローレートを測定したところ  $29\text{ g/10 min}$   
であった。

#### 合成例 5

(カルボキシル基を有する P F A の合成)

合成例 4 でえたメチルエステル基を有する P F A の白  
色粉末  $10\text{ g}$  を、 $\text{NaOH}$   $40\text{ g}$  をメタノール  $600\text{ ml}$ 、  
15 水  $200\text{ ml}$  混合溶剤に溶かしたものに加え、 $70\sim75^\circ\text{C}$   
で 5 時間攪拌した。

冷却後、 $2\text{ N-HCl}$  水を溶液の  $\text{pH}$  が 2 となるまで  
加え、3 時間攪拌した。

白色粉末をとり出し、水洗、メタノール洗浄を行い、  
20  $100^\circ\text{C}$  で乾燥した。

I R 分析よりカルボキシル基のカルボニル基の吸収が  
 $1700\text{ cm}^{-1}$  に、O H 基の吸収が  $3200\sim3700\text{ cm}^{-1}$   
に新たに観測された。

#### 合成例 6

25 (フッ素を有さない官能基含有単量体を用いた含フッ素  
重合体の合成)

攪拌機、バルブ、圧力ゲージ、温度計を備えた 1 リッ  
トルのステンレス製オートクレーブに、酢酸ブチル  $250\text{ g}$ 、

ピバリン酸ビニル (V P i) 36.4 g、フッ素を有さないヒドロキシル基含有単量体として、4-ヒドロキシルブチルビニルエーテル (H B V E) 32.5 g、イソプロポキシカルボニルパーオキサイド 4.0 g を仕込み、  
5 0 °C に氷冷し、窒素ガスで充填置換したのち真空にし、  
イソブチレン (I B) 47.5 g とテトラフルオロエチレン (T F E) 142 g を仕込んだ。

攪拌を行いながら 40 °C に加熱し、30 時間反応させ、  
反応容器内圧力が  $2.0 \text{ kg} / \text{cm}^2$  以下に下がった時点で  
10 で反応を停止した。オートクレーブを冷却し、未反応の  
ガスモノマーを放出したところ、含フッ素共重合体の酢酸  
ブチル溶液がえられた。ポリマー濃度は 45 % であった。

えられた含フッ素共重合体の酢酸ブチル溶液から、再  
15 沈法により含フッ素共重合体を取り出し、充分減圧乾燥  
させることにより単離した。 $^1\text{H}$ -NMR、 $^{19}\text{F}$ -NMR  
元素分析によりえられた含フッ素共重合体を分析したと  
ころ、T F E / I B / V P i / H B V E = 44 / 34 /  
15 / 7 モルからなる共重合体であった。

#### 20 参考例 1

(ヒドロキシル基を有する P F A のフィルムの作製)

合成例 1 でえた 8.0 g のペレットを 100 mm φ の  
金型に入れ 350 °C に設定したプレス機にセットし予熱  
を 30 分行ったのち、 $70 \text{ kg} / \text{cm}^2$  で 1 分間圧縮成  
25 形を行ない、厚さ 0.5 mm のフィルムをえた。

#### 参考例 2

(ヒドロキシル基を有する P F A のフィルムの作製)

合成例 2 でえたペレットを用いたこと以外は参考例 1

と同様にして厚さ 0.5 mm のフィルムをえた。

### 参考例 3

(官能基を含まない P F A のフィルムの作製)

合成例 3 でえたペレットを用いたこと以外は参考例 1  
5 と同様にして厚さ 0.5 mm のフィルムをえた。

### 参考例 4

(ヒドロキシル基を有する P F A の押出によるフィルムの作製)

合成例 2 でえたペレットを用いて、単軸押出機 (東洋  
10 精機 (株) ラボプラストミル) にて 360℃ ~ 380℃、  
ロール温度 120℃ で押出を行ない、巾 10 cm、厚さ  
100 ~ 150 μm のフィルムをえた。

### 参考例 5

(官能基を含まない P F A の押出によるフィルムの作製)

15 合成例 3 でえたペレットを用いたこと以外は参考例 4  
と同様にして巾 10 cm、厚さ 100 ~ 150 μm のフ  
ィルムをえた。

### 参考例 6

(ヒドロキシル基を有する P F A と P T F E との積層フ  
20 ィルム)

参考例 1 でえたヒドロキシル基を有する P F A フィル  
ムと厚さ 0.5 mm の P T F E フィルムを重ね合わせ、  
参考例 1 と同様にして圧縮成形した。

2 層は互いに強固に接着していた。

### 25 参考例 7

(メチルエステル基を有する P F A フィルムの作成)

合成例 4 でえた白色粉末 8.0 g を用い、参考例 1 と  
同様にして厚さ 0.5 mm のフィルムをえた。

## 実施例 1 ～ 4

(ヒドロキシル基を有する P F A と金属との接着性試験)

金属板として、厚さ 0 . 5 m m の脱脂したクロム酸、  
処理アルミ、純アルミ、鋼板を用いて、ヒドロキシル基  
5 を有する P F A フィルム (参考例 1、2 のフィルム) と  
の接着性試験を以下のように行なった。結果を表 1 に示  
した。

(剥離試験用の試験片の作製)

図 1 に示すように参考例でえたヒドロキシル基を有す  
10 る含フッ素フィルムと、厚さ 0 . 1 m m のスペーサー (ア  
ルミ箔) を 2 枚の金属板の間にはさみ、3 5 0 °C に設定  
したプレス機にセットし、予熱 (2 0 分間) したのち、  
5 0 k g / c m <sup>2</sup> で 1 分間加圧した。

えられた積層体の接着層はいずれも 0 . 1 m m であっ  
15 た。さらに積層体を巾 2 5 m m に切断し、図 1 に示すよ  
うにスペーサー部分を T 型に曲げ、剥離試験用の試験片  
とした。

(剥離試験)

J I S K 6 8 5 4 - 1 9 7 7 の T 型剥離試験方法に  
20 基づき、オリエンテック (株) 製テンシロン万能試験機  
を用い、室温下、クロスヘッドスピード 5 0 m m / m i n  
で測定した。測定は最大剥離強度 (k g f / 2 5 m m )  
と最小剥離強度 (k g f / 2 5 m m ) を示した。

## 比較例 1 ～ 3

25 (官能基を含まない P F A と金属との接着性試験)

参考例 1、2 のヒドロキシル基を有する P F A フィル  
ムにかえて参考例 3 でえた官能基を含まない P F A フィ  
ルムを用いたこと以外は実施例 1 と同様にして試験片の

作製および剥離試験を行なった。結果を表 1 に示した。

#### 実施例 6 ～ 7

(ヒドロキシシル基を有する P F A とガラスとの接着性試験)

- 5      ガラス板として 3 0 × 2 0 × 5 m m のバイレックスガラスを用いて、ヒドロキシシル基を有する P F A との接着性試験を以下のように行なった。

さらに接着後の積層体の耐温水性試験およびメタノール浸漬試験も行なった。結果を表 2 に示した。

- 10      (引張剪断試験用の試験片の作製)

- 図 2 に示すように参考例でえたヒドロキシシル基を有する P F A フィルム ( 2 0 × 1 0 m m ) をバイレックスガラス板の間にはさみ、3 k g の荷重をのせ、電気炉のなかで 3 5 0 ° C 、 3 0 分間放置し、試験片をえた。接着層  
15      の膜厚は、スペーサーにより 0 . 1 m m に調整した。

( 接着強度 )

- 引張剪断法により接着強度を測定した。図 3 に示すようなサンプル形状にあわせた試験用治具をオリエンテック ( 株 ) 性テンシロン万能試験機にセットし、クロスヘッドスピード 2 0 m m / m i n で引張剪断試験を行なった。  
20      測定は最大接着強度 ( k g f / c m <sup>2</sup> ) を示した。

( 耐温水性試験 )

- 前記に示した方法で作製した試験片を用いて、5 0 ° C の温水に浸漬し、6 時間後の接着性を観察し、7 2 時間後の接着強度 ( k g f / c m <sup>2</sup> ) を測定した。  
25      (メタノール浸漬試験)

前記に示した方法で作製した試験片を用いて室温でメタノール中に浸漬させ接着性を観察した。

## 比較例 4

(官能基を含まない P F A とガラスとの接着性試験)

参考例 1、2 のヒドロキシル基を有する P F A フィルムにかえて参考例 3 でえた官能基を含まない P F A フィルムを用いたこと以外は実施例 6 と同様にして試験片の作製および各種試験を行なった。

## 実施例 8

(ヒドロキシル基を有する P F A とステンレスとの接着)

金属板として、長さ 150 mm、幅 70 mm、厚さ 0.5 mm の脱脂した S U S 304 鋼板を用いて以下のようにしてラミネート試験板を作成した。参考例 4 でえたヒドロキシル基を含む P F A フィルムと参考例 5 でえた官能基を含まない P F A フィルムを前記 S U S 板と同じサイズに切断した。

さらに離型用フィルムとしてポリイミドフィルム(デュポン製カプトン 200-H)も同様のサイズに切断した。

ついで、図 4 に示すように S U S 板 2 枚の間に、前記のヒドロキシル基含有 P F A フィルム、官能基を含まない P F A フィルム、ポリイミドフィルムをはさみ、350℃に設定したプレス機にセットし、予熱(20 分間)したのち、50 kg/cm<sup>2</sup>で 1 分間加圧した。

冷却後、ポリイミドフィルムに接する S U S 板(図 4 中の符号 1)を取り除いたところ、ポリイミドフィルムが官能基を含まない P F A フィルム(図 4 中の符号 4)の界面で自然剥離した。

その結果、図 5 に示したようなヒドロキシル基を有する P F A フィルム(図 5 中の符号 2)を接着層とした、透明性の良好な S U S 板(図 5 中の符号 1)と P F A フ

ィルム（図 5 中の符号 3）との 3 層積層体がえられた。

さらに、えられた図 5 の P F A ラミネート板にカッター  
ナイフで素地に達するまで 1 m m 角の基盤目を 1 0 0 個  
つくり、基盤目の中央をエリクセン試験機で 5 m m 押し  
5 出した。その結果、フィルムは全く剥離せず、素地に強  
固に密着した。

P F A フィルムは S U S 板に強固な接着性を示した。

#### 比較例 5

（官能基を含まない P F A フィルムとステンレスとの接  
10 着）

ヒドロキシル基を有する P F A フィルムを用いないこ  
と以外は実施例 8 と同様にして図 6 に示した S U S 板と  
官能基を含まない P F A フィルムとの積層体をえた。

えられたラミネート S U S 板は見た目では接着してい  
15 るが、容易に剥離させることができた。

さらに、実施例 8 と同様にエリクセン試験を行った。  
基盤目 1 0 0 個中 6 0 個において、切り目を中心に剥離  
した。

#### 実施例 9

20 （ヒドロキシル基を有する P F A フィルムとポリイミド  
フィルムとの接着）

参考例 4 でえたヒドロキシル基を含む P F A フィルム、  
参考例 5 でえた官能基を含まない P F A フィルムおよび  
ポリイミドフィルム（実施例 8 と同じもの）を実施例 8  
25 と同様の大きさに切断し、図 7 に示すように S U S 板 2  
枚の間にはさみ、実施例 8 と同様にしてプレス機で加熱  
した。冷却後 S U S 板（図 7 中の符号 1）をはがし、図  
8 に示したような積層体をえた。さらに積層体を幅 2 5 m m

に切断した。

ポリイミドフィルム層（図 8 中の符号 4）とヒドロキシル機含有 P F A フィルム層（図 8 中の符号 2）の界面を一部はがし、図 9 に示す方向で、実施例 1 と同様に T 型剥離試験を行なったところ、面積法による平均剥離荷重で 4 . 0 k g f / 2 5 m m の接着性を示した。

#### 比較例 6

（官能基を含まない P F A フィルムとポリイミドフィルムとの接着）

実施例 9 でえた幅 2 5 m m の積層体のポリイミドフィルム層（図 8 中の符号 4）と官能基を含まない P F A フィルム層の界面を一部はがし、図 1 0 に示す方向で実施例 9 と同様に T 型剥離試験を行なったが、接着力を示さなかった。

#### 実施例 1 0

（ヒドロキシル基を含む P F A フィルムと多結晶シリコンとの接着）

長さ 1 0 0 m m 、幅 5 0 m m の多結晶シリコン板に同じ大きさに切断したヒドロキシル基を含有する P F A フィルム（参考例 4 でえたもの）、官能基を含まない P F A フィルム（参考例 5 でえたもの）、ポリイミドフィルム（実施例 8 と同じもの）およびガラス板を図 1 1 に示すように重ね、ガラス板の上に 1 . 5 k g の荷重をかけ、3 5 0 °C で 2 0 分間加熱した。

冷却後、ガラス板（図 1 1 中の符号 5）を取り除き、ポリイミドフィルム（図 1 1 中の符号 4）をはがし、図 1 2 に示したようなヒドロキシル基を含む P F A フィルム（図 1 2 中の符号 2）を接着層とした透明性の良好な

多結晶シリコン板（図 1 2 中の符号 1）と P F A フィルム（図 1 2 中の符号 3）との 3 層積層体をえた。

P F A フィルムは多結晶シリコン板に強固な接着性を示した。

5 比較例 7

（メチルエステル基を有する P F A フィルムと金属との接着性）

金属板として厚さ 0 . 5 m m の脱脂した純アルミニウムを用いてメチルエステル基を有する P F A フィルム（参考例 7 のフィルム）との接着性試験を実施例 1 と同様にして行なったが、最大剥離強度においても 1 . 0 （k g f / 2 5 m m）と接着力を示さなかった。

比較例 8

（カルボキシル基を有する P F A の耐熱性）

15 合成例 5 でえられたカルボキシル基を有する P F A の分解温度を T G A 分析で測定したところ分解開始点 2 5 7 °C、1 % 熱分解温度 3 3 5 °C であった。ヒドロキシル基を有する P F A より耐熱性が低いことがわかった。

さらに D T G A 分析によれば融点  $T_m = 308^\circ\text{C}$  であった。つまり、融点以上での溶融加工条件では、熱分解が開始され、加工が困難であることがわかる。

比較例 9

（フッ素を有さない官能基含有単量体を用いた含フッ素重合体の耐熱性）

25 合成例 6 でえられた含フッ素共重合体の熱分解温度を T G A 分析により測定したところ 1 % 熱分解温度で 2 2 0 °C であった。合成例 6 でえたようなフッ素を有さない官能基含有単量体を用いた含フッ素共重合体は耐熱性が低

いことがわかった。

さらに、合成例 6 でえられた含フッ素共重合体を酢酸ブチルに 10 重量 % の濃度に溶解させた。

5 実施例 1 と同じ前処理を行なったアルミ板に上記合成例 6 の含フッ素重合体の酢酸ブチル溶液をエアスプレーで膜厚が約 10  $\mu$ m となるように塗装し 90  $^{\circ}$ C で 10 分間赤外乾燥した。

10 塗装した面の上に参考例 5 でえた官能基を含まない P F A フィルム、離型用のポリイミドフィルム（実施例 8 と同じ）、アルミ板を順に重ね（図 13）、実施例 8 と同様プレス機で 350  $^{\circ}$ C で加熱、加圧した。

冷却後ポリイミドフィルムに接するアルミ板、およびポリイミドフィルムを取り除いた。

15 えられた積層体は、黄褐色に着色し、P F A フィルムとアルミ基材の間で発泡や剥離なども生じ、均一で透明なラミネート板はえられなかった。

表 1

	実施例 1	実施例 2	比較例 1	実施例 3	比較例 2	実施例 4	比較例 3
含フッ素接着剤の種類	参考例 1	参考例 2	参考例 3	参考例 2	参考例 3	参考例 1	参考例 3
金属板の種類	クロム処理 アルミニウム	クロム処理 アルミニウム	クロム処理 アルミニウム	純アルミ ニウム	純アルミ ニウム	ダル鋼板	ダル鋼板
最大剥離強度 (kgf/25mm)	15.4	11.3	1.8	9.5	1.5	22.4	2.0
最小剥離強度 (kgf/25mm)	7.2	2.1	0.18	2.5	0.15	12.4	0.20

表 2

	実施例 6	実施例 7	比較例 4
含フッ素接着剤の種類	参考例 1	参考例 2	参考例 3
被着物の種類	パイレックス ガラス	パイレックス ガラス	パイレックス ガラス
接着強度 (kgf/cm <sup>2</sup> )	83 以上 ガラス破壊	83 以上 ガラス破壊	59 剥離
耐温水試験 (50℃)			
6 時間	接着性を維持	接着性を維持	自然剥離
72 時間 接着強度 (kgf/cm <sup>2</sup> )	63	10	—
メタノール浸漬試験 (室温)			
24 時間	接着性を維持	—	自然剥離
72 時間	接着性を維持	—	—

### 産業上の利用可能性

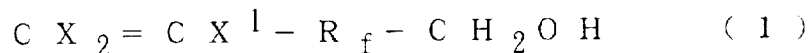
本発明の含フッ素接着剤は、耐熱性、耐薬品性、耐候性、電気絶縁性を維持し、とくに金属やガラスなどの基  
 5 材に対して直接、強固な接着性を示し、接着性フィルム、  
 積層体に好適に使用しうる。

## 請求の範囲

1. (a) ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性  
単量体のうちの少なくとも1種の単量体0.05～30  
モル%と

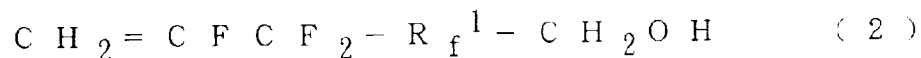
5 (b) 該(a)成分と共重合可能なヒドロキシル基を  
有さない含フッ素エチレン性単量体のうちの少なくと  
も1種の単量体70～99.95モル%  
とを共重合してえられるヒドロキシル基を有する含フ  
ッ素エチレン性重合体からなる含フッ素接着剤。

10 2. ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体  
(a) が式(1)：



(式中、XおよびX<sup>1</sup>は同じかまたは異なりいずれも  
水素原子またはフッ素原子、R<sub>f</sub>は炭素数1～40の2  
15 価のアルキレン基、炭素数1～40の含フッ素オキシ  
アルキレン基、炭素数1～40のエーテル結合を含む  
含フッ素アルキレン基または炭素数1～40のエーテ  
ル結合を含む含フッ素オキシアルキレン基を表わす)  
で示される少なくとも1種の単量体である請求の範囲  
第1項記載の含フッ素接着剤。

20 3. ヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性単量体  
(a) が式(2)：



[式中、R<sub>f</sub><sup>1</sup>は炭素数1～39の2価の含フッ素アル  
25 キレン基または-O R<sub>f</sub><sup>2</sup>(R<sub>f</sub><sup>2</sup>は炭素数1～39の2  
価の含フッ素アルキレン基または炭素数1～39のエー  
テル結合を有する2価の含フッ素アルキレン基)を表

わす]

で示される含フッ素単量体である請求の範囲第1項または第2項記載の含フッ素接着剤。

4. ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体 (b) がテトラフルオロエチレンである請求の範囲第1項～第3項のいずれかに記載の含フッ素接着剤。

5. ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体 (b) がテトラフルオロエチレン 85～99.7モル%と式(3)：

$$\text{CF}_2 = \text{CF} - \text{R}_f^3 \quad (3)$$

[式中、 $\text{R}_f^3$ は $-\text{CF}_3$ または $-\text{OR}_f^4$  ( $\text{R}_f^4$ は炭素数1～5のパーフルオロアルキル基)を表わす]

で示される単量体 0.3～15モル%との単量体混合物である請求の範囲第1項～第3項のいずれかに記載の含フッ素接着剤。

6. ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体 (b) からなる単量体混合物が、テトラフルオロエチレンまたはクロロトリフルオロエチレン 40～80モル%とエチレン 20～60モル%とこれらの単量体と共重合可能な他の単量体 0～15モル%との単量体混合物である請求の範囲第1項～第3項のいずれかに記載の含フッ素接着剤。

7. ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体 (b) がフッ化ビニリデンである請求の範囲第1項～第3項のいずれかに記載の含フッ素接着剤。

8. ヒドロキシル基を有さない含フッ素エチレン性単量体 (b) からなる単量体混合物が、フッ化ビニリデン 70～99モル%とテトラフルオロエチレン 1～30

5 モル%との単量体混合物、フッ化ビニリデン50～99  
モル%とテトラフルオロエチレン0～30モル%とク  
ロロトリフルオロエチレン1～20モル%との単量体  
混合物またはフッ化ビニリデン60～99モル%とテ  
トラフルオロエチレン0～30モル%とヘキサフルオ  
ロプロピレン1～10モル%との単量体混合物である  
請求の範囲第1項～第3項のいずれかに記載の含フッ  
素接着剤。

10 9. 請求の範囲第1項～第8項のいずれかに記載のヒド  
ロキシル基を有する含フッ素エチレン性重合体からな  
る含フッ素接着剤を成形してえられる含フッ素接着性  
フィルム。

15 10. 請求の範囲第5項～第8項のいずれかに記載の含フ  
ッ素接着剤を熔融成形してえられる含フッ素接着性フ  
ィルム。

11. (A-1) 請求の範囲第1項～第8項のいずれかに  
記載のヒドロキシル基を有する含フッ素エチレン性重  
合体からなる接着剤からなる層と

20 (B-1) 側鎖に官能基を有さない含フッ素重合体か  
らなる層とが積層されてなることを特徴とする含フッ  
素接着性フィルム。

25 12. 側鎖に官能基を有さない含フッ素重合体(B-1)  
が、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエ  
チレン-パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共  
重合体、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロ  
ピレン共重合体、エチレン-テトラフルオロエチレ  
ン共重合体、ポリフッ化ビニリデンおよびフッ化ビニ  
リデン系共重合体よりなる群から選ばれた少なくとも

1 種である請求の範囲第 1 項記載の含フッ素接着性フィルム。

13. (A-1) 請求の範囲第 4 項または第 5 項記載の含フッ素接着剤からなる層と

5 (B-1) ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン-パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体およびテトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体よりなる群から選ばれた少なくとも 1 種からなる層とが積層されてなることを特徴とする含フッ素接着性フィルム。

14. (A-1) 請求の範囲第 6 項記載の含フッ素接着剤からなる層と

(B-1) エチレン-テトラフルオロエチレン共重合体またはエチレン-クロロトリフルオロエチレン共重合体からなる層  
15 とが積層されてなることを特徴とする含フッ素接着性フィルム。

15. (A-1) が請求の範囲第 7 項または第 8 項記載の含フッ素接着剤からなる層と

20 (B-1) ポリフッ化ビニリデンまたはフッ化ビニリデン系共重合体からなる層とが積層されてなることを特徴とする含フッ素接着性フィルム。

16. (A-2) 請求の範囲第 1 項～第 8 項のいずれかに記載の含フッ素接着剤からなる層と

25 (C-1) 無機材料からなる層とからなる積層体。

17. (A-3) 請求の範囲第 1 項～第 8 項のいずれかに

記載の含フッ素接着剤からなる層と

(D-1) 有機材料からなる層

とからなる積層体。

5 18. 無機材料 (C-1) が金属系材料である請求の範囲  
第 16 項記載の積層体。

19. 金属系材料がアルミニウム系金属材料である請求の  
範囲第 18 項記載の積層体。

10 20. 含フッ素接着剤 (A-2) が請求の範囲第 5 項～第  
8 項のいずれかに記載の含フッ素接着剤である請求の  
範囲第 19 項記載の積層体。

21. 金属系材料が鉄系金属材料である請求の範囲第 18  
項記載の積層体。

15 22. 含フッ素接着剤 (A-2) が請求の範囲第 4 項～第  
8 項のいずれかに記載の含フッ素接着剤である請求の  
範囲第 21 項記載の積層体。

23. 金属系材料が銅系金属材料である請求の範囲第 18  
項記載の積層体。

20 24. 含フッ素接着剤 (A-2) が請求の範囲第 4 項また  
は第 5 項記載の含フッ素接着剤である請求の範囲第 23  
項記載の積層体。

25. 無機材料 (C-1) がシリコン系材料である請求の  
範囲第 16 項記載の積層体。

26. 無機材料 (C-1) がガラス系材料である請求の範  
囲第 25 項記載の積層体。

25 27. 含フッ素接着剤 (A-2) が請求の範囲第 5 項～第  
8 項のいずれかに記載の含フッ素接着剤である請求の  
範囲第 26 項記載の積層体。

28. 有機材料 (D-1) が非フッ素系ポリマーである請

求の範囲 17 項記載の積層体。

29. (A-4) 請求の範囲第 1 項～第 8 項のいずれかに

記載の含フッ素接着剤からなる層と

5 (B-2) 側鎖に官能基を有さない含フッ素エチレン性  
重合体からなる層と

(C-2) 無機材料からなる層

の 3 層からなる積層体であって、含フッ素接着剤からな

る層 (A-4) が官能基を有さない含フッ素エチレン性

重合体からなる層 (B-2) と無機材料からなる層 (C

10 -2) との中間に位置し、接着層を形成した積層体。

FIG. 1

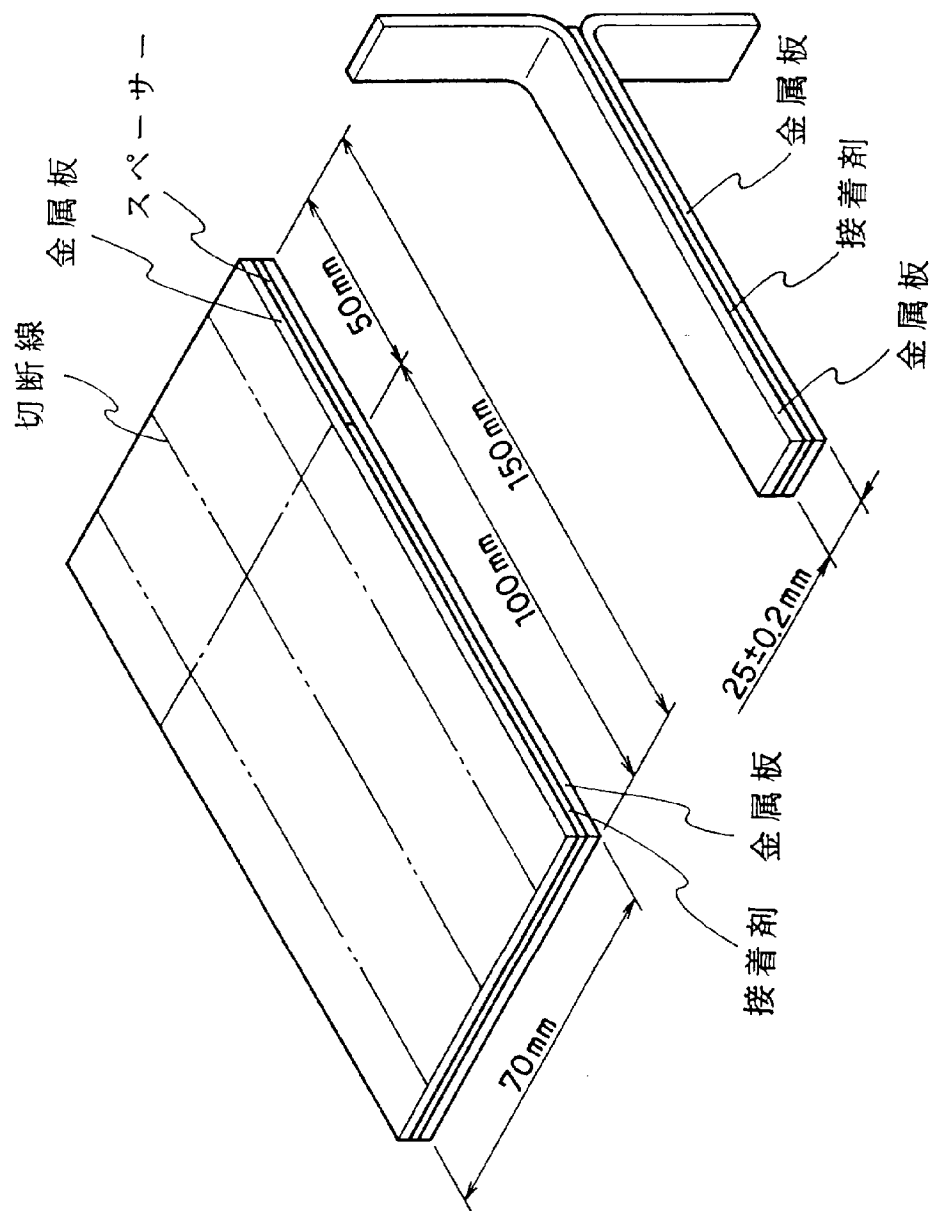


FIG. 2

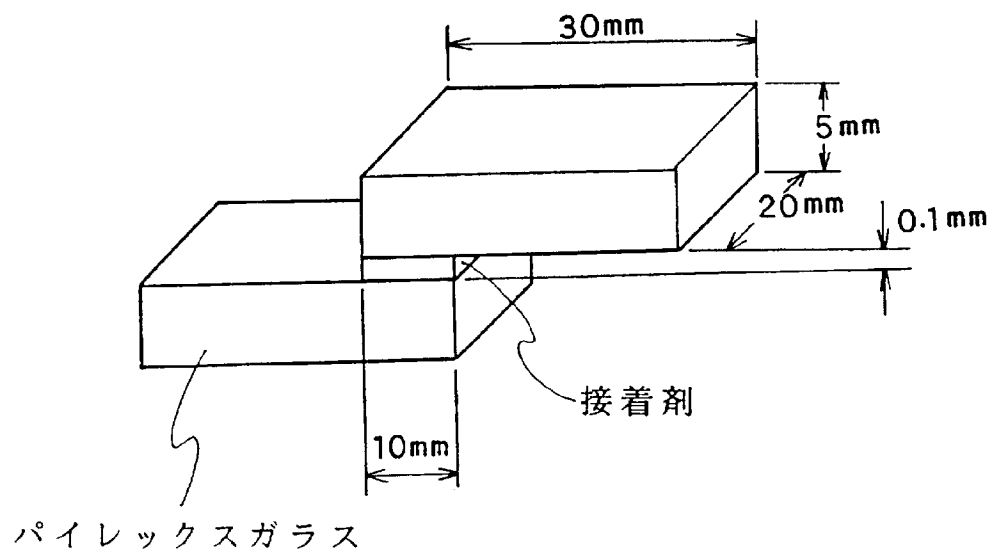


FIG. 3

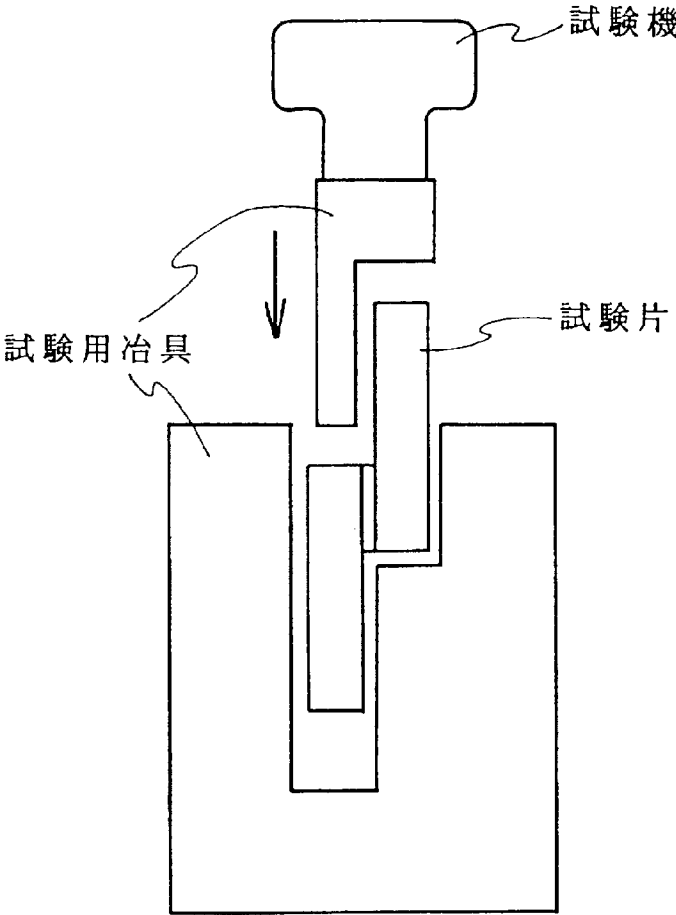
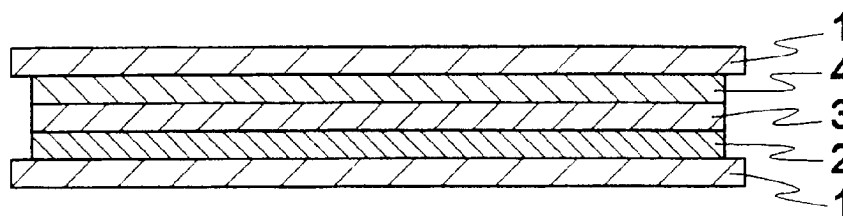


FIG. 4



- 1 SUS板
- 2 ヒドロキシル基含有PFAフィルム
- 3 官能基を含まないPFAフィルム
- 4 ポリイミドフィルム

FIG. 5

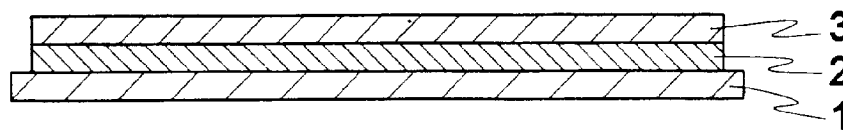


FIG.6

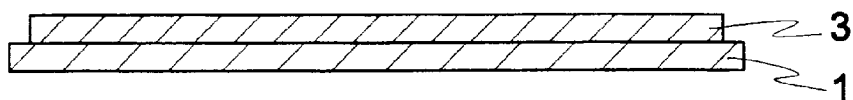


FIG.7

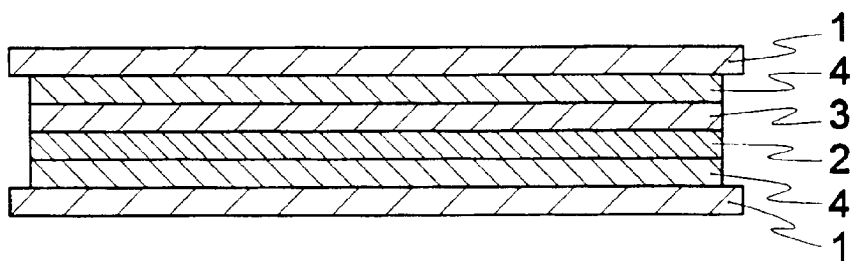


FIG. 8

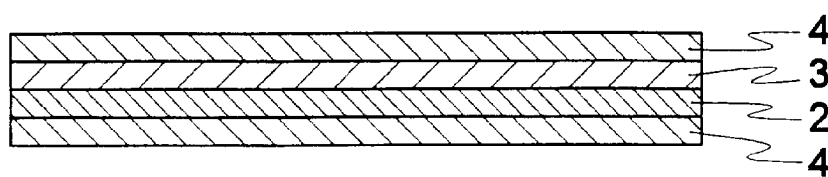


FIG.9

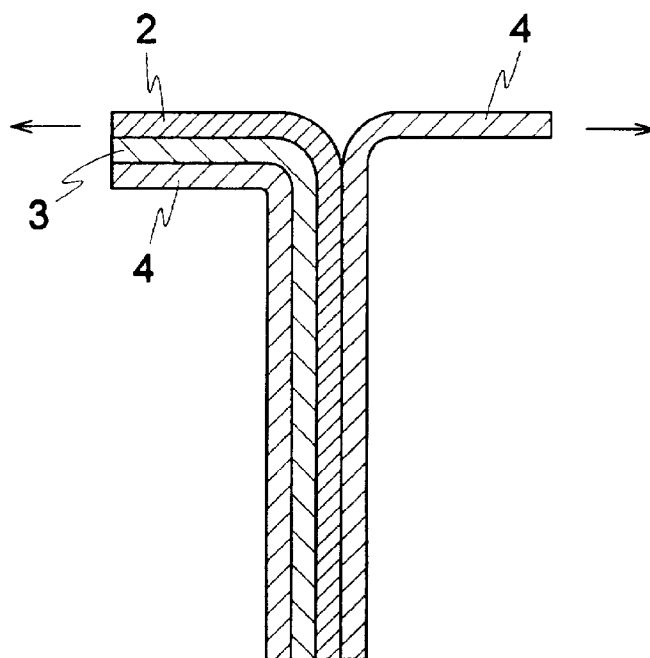


FIG.10

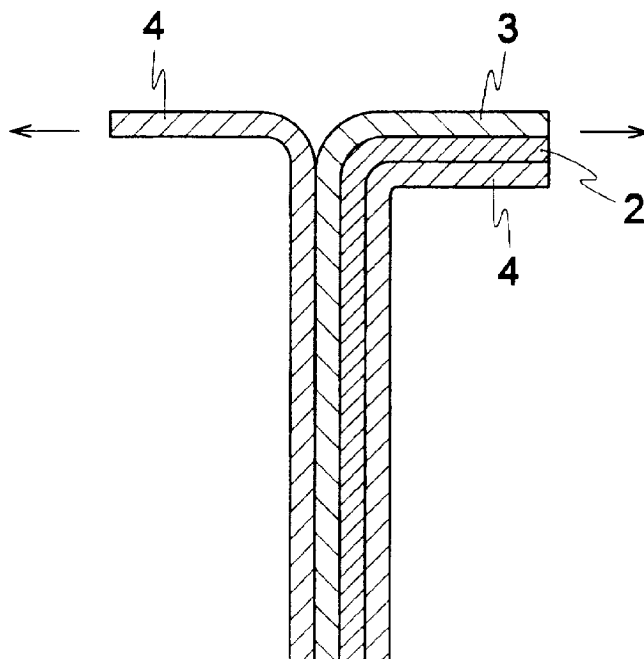
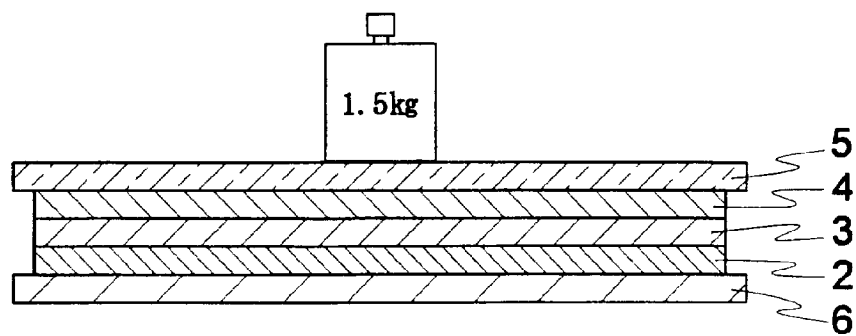


FIG.11



5 ガラス板

6 多結晶シリコン板

FIG.12

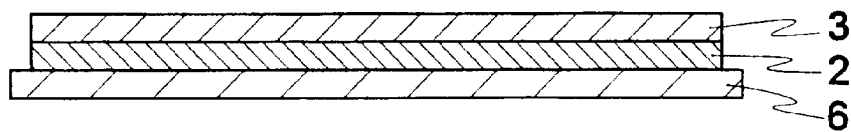
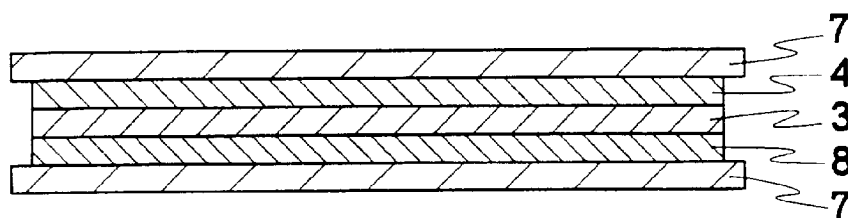


FIG.13



7 アルミ板

8 フッ素を含まない官能基含有単量体を用いた含フッ素共重合体の被膜

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/03576

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> Int. Cl <sup>6</sup> C09J127/12 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int. Cl <sup>6</sup> C09J127/12, C08F214/18 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1996 Jitsuyo Shinan Toroku Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1996 Koho 1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1996 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 5-247305, A (Asahi Glass Co., Ltd.), September 24, 1993 (24. 09. 93), Claim; page 2, right column, lines 31 to 46; page 3, left column, lines 16 to 23 (Family: none)	1 - 29
Y	JP, 7-228848, A (Asahi Glass Co., Ltd.), August 29, 1995 (29. 08. 95), Claim; page 2, right column, line 26 to page 3, left column, line 2 (Family: none)	1 - 29
Y	JP, 6-115000, A (Nippon Carbide Industries Co., Inc.), April 26, 1994 (26. 04. 94), Claim; page 3, right column, line 37 to page 4, left column, line 38 (Family: none)	1 - 29
Y	JP, 61-188143, A (Societe Atochem), August 21, 1986 (21. 08. 86), Claim & EP, 198723, A1	11 - 29
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search March 4, 1997 (04. 03. 97)		Date of mailing of the international search report March 13, 1997 (13. 03. 97)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Facsimile No.		Authorized officer Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/03576

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, 7-145362, A (Nippon Mektron, Ltd.), June 6, 1995 (06. 06. 95), Claim & DE, 4437573, A1	1 - 29
A	JP, 7-506602, A (E.I. Du Pont de Nemours and Co.), July 20, 1995 (20. 07. 95), Claim & WO, 93/22379, A1 & EP, 639208, A1	1 - 29
A	JP, 4-249507, A (Daikin Industries, Ltd.), September 4, 1992 (04. 09. 92), Claim (Family: none)	1 - 29

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>6</sup> C09J127/12

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>6</sup> C09J127/12, C08F214/18

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-1996年

日本国登録実用新案公報 1994-1996年

日本国実用新案登録公報 1996年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	J P, 5-247305, A (旭硝子株式会社) 24. 9月. 1993 (24. 09. 93), 特許請求の範囲, 2頁右欄31-46行, 3頁左欄16-23行 (ファミリーなし)	1-29
Y	J P, 7-228848, A (旭硝子株式会社) 29. 8月. 1995 (29. 08. 95), 特許請求の範囲, 2頁右欄26行-3頁左欄2行 (ファミリーなし)	1-29
Y	J P, 6-115000, A (日本カーバイド工業株式会社) 26. 4月. 1994 (26. 04. 94), 特許請求の範囲, 3頁右欄37行-4頁左欄38行 (ファミリーなし)	1-29

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

04. 03. 97

国際調査報告の発送日

18.03.97

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

原 賢一

印

4 J

9062

電話番号 03-3581-1101 内線 3457

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	J P, 61-188143, A (ソシエテ アトケム) 21. 8月. 1986 (21. 08. 86), 特許請求の範囲&EP, 198723, A1	11-29
A	J P, 7-145362, A (日本メクトロン株式会社) 6. 6月. 1995 (06. 06. 95), 特許請求の範囲&DE, 4437573, A1	1-29
A	J P, 7-506602, A (イー・アイ・デュボン・ドウ・ヌムール・アンド・カ ンパニー) 20. 7月. 1995 (20. 07. 95), 特許請求の範囲&WO, 93/22379, A1&EP, 639208, A1	1-29
A	J P, 4-249507, A (ダイキン工業株式会社) 4. 9月. 1992 (04. 09. 92), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-29